Doc Code: PA..

Document Description: Power of Attorney

PTO/AIA/82A (07-13)

Approved for use through 11/30/2014, OMB 0651-0051 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FOR POWER OF ATTORNEY TO ONE OR MORE REGISTERED PRACTITIONERS

Power of Attorney is directed, in acc Attorney by Applicant form. If neith	with the Power of Attorney by Applicant form (PTO/AIA cordance with 37 CFR 1.5, unless the application number form PTO/AIA/82A nor form PTO/AIA82B identifies t not be recognized in the application.	er and filing date a	are identified in the Power of		
Application Number			000000000000000000000000000000000000000		
Filing Date		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		
First Named Inventor	Sanghyun PARK				
Title	TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL				
Art Unit					
Examiner Name		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		
Attorney Docket Number	PB23-0097				
SIGNATURE of A	pplicant or Patent Practitioner				
Signature /Andr	ew S. Park/	Date (Optional)	December 28, 2023		
Name Andrew	S. Park	Registration Number	47,841		
Title (if Applicant is a juristic entity)					
Applicant Name (if Applicant is a j					
more than one applicant, use mult	in accordance with 37 CFR 1.33. See 37 CFR 1.4(d) tiple forms.	or signature requir	rements and certifications. If		

This collection of information is required by 37 CFR 1.131, 1.32, and 1.33. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 3 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Doc Code: PA..

Document Description: Power of Attorney

PTO/AIA/828 (07-13)

Description: Power of Attorney

Approved for use through 11/30/2014. OMB 9851-0051

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

POWER OF ATTORNEY BY APPLICANT

I hereby revo	oke all previdelow.	ous powers of attorney given in	the application iden	tified in <u>either</u> the a	attached transmittal letter or
:	Арр	lication Number	Filing C)ate	
to tra the a OR I here all bu	eby appoint th ansact all busin attached transr eby appoint Pousiness in the	e boxes above may be left blank if e Patent Practitioner(s) associated ness in the United States Patent an nittal letter (form PTO/AIA/82A) or actitioner(s) named in the attached United States Patent and Tradema Il letter (form PTO/AIA/82A) or iden	with the following Custon Trademark Office of identified above: 67 d list (form PTO/AIA/8; rk Office connected the	stomer Number as nonnected therewith f 326 2C) as my/our attorn	ny/our attorney(s) or agent(s), and for the application referenced in ney(s) or agent(s), and to transact of application referenced in the
letter or the	e boxes abo address assoc	ange the correspondence adve to: iated with the above-mentioned Cu		cation identified	in the attached transmittal
OR Firm	ОГ	lated with Customer Number:		s	
Address	dual Name			***************************************	
City		***************************************	State	***************************************	7:
Country	***************************************		1 Otale		Zip
Telephone			Email		***************************************
<u></u>		y Industry Founda			sity
<u></u>		ventor (title not required below)			
Legal	Representativ	ve of a Deceased or Legally Incapa	citated Inventor (title i	not required below)	
r71		to Whom the Inventor is Under an			e if applicant is a juristic entity)
Perso	in Who Other	vise Shows Sufficient Proprietary In corrently being filed with this docu	nterest (e.g., a petition	under 37 CFR 1 46	(h)(2) was granted in the
			of Applicant for Pat		
	gned (whose ti	tle is supplied below) is authorized to			
Signature Name		- >==>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u> </u>	Pate (Optional)	cp. 24, 2023
Title		President	***************************************		000000000000000000000000000000000000000
NOTE: Sign	nature - This fo tions, if more t	rm must be signed by the applicant in tan one applicant, use multiple forms	n accordance with 37 C	FR 1.33. See 37 CFF	₹ 1.4 for signature requirements
Total of		rms are submitted.			***************************************

This collection of information is required by 37 CFR 1.131, 1.32, and 1.33. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 3 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. BO NOT SEND PEES OR COMPLETED PORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	PB23-0097			
Application Da	ita Sheet 37 OFK 1.70	Application Number				
Title of Invention	TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL					
The application data sheet is part of the provisional or nonprovisional application for which it is being submitted. The following form contains the bibliographic data arranged in a format specified by the United States Patent and Trademark Office as outlined in 37 CFR 1.76. This document may be completed electronically and submitted to the Office in electronic format using the Electronic Filing System (EFS) or the document may be printed and included in a paper filed application.						
Socrocy Ordo	27 CED 5 2:					

Secrecy Order 37 CFR 5.2:

Portions or all of the application associated with this Application Data Sheet may fall under a Secrecy Order pursuant to
☐ 37 CFR 5.2 (Paper filers only. Applications that fall under Secrecy Order may not be filed electronically.)

Inven	tor l	Information	on:						
Invent	tor	 1						Remove	
Legal		•							
Prefix	Give	en Name		Middle Name	е		Family N	Name	Suffix
	San	ghyun					PARK		
Resid	lence	Information	(Select One)	US Residency	•	Non US Re	esidency (Active US Military Service	9
City	Seoul			Country of F	Reside	ence ⁱ		KR	
 Mailing	Addr	ess of Inven	tor:						
Addre	ss 1		204-3701, 300 Oi	mok-ro, Yangche	eon-gu				
Addre	ss 2								
City		Seoul				State/Pro	vince		
Postal Code 08004		08004		Cou	ıntry i	KR			
Invent	tor	2						Remove	
Legal		!							
Prefix	Give	en Name		Middle Name	e		Family N	Name	Suffix
	Jonghwan						СНОІ		
Resid	lence	Information	(Select One)	US Residency	•	Non US Re	esidency (Active US Military Service)
City	Inche	on		Country of F	Reside	ence ⁱ		KR	
								1	
Mailing	Addr	ess of Inven	tor:						
Addre	ss 1		103-409, 4 Bongo	o-daero 691beon	n-gil, G	yeyang-gu			
Addre	ss 2								
City		Incheon				State/Pro	vince		
Posta	l Code	e	21090		Cou	ıntry i	KR		
Invent	tor	3						Remove	
Legal		!							

Application Data Sheet 37 CFR 1.7			76	Attorney Docket Number PB23-0		PB23-00	3-0097					
				Application	n Nu	mber						
Title of	Invention	TRAIN	IING METHOD ANI	D DE	VICE FOR	MOLE	CULAR GEN	IERATION	MC	DDEL		
Prefix	Given Nar	ne		Mi	ddle Name)		Family	Na	me		Suffix
	Sangmin							SEO				
Resid	ence Inforn	nation (Select One)	US	Residency	•	Non US Re	esidency	0	Active US Milit	ary Service	
City	Seoul			C	Country of F	Reside	ence ⁱ			KR		
				•								
Mailing	Address of	Invent	or:									
Addres	ss 1		29 Yeonhui-ro 14-	gil, S	Seodaemun	-gu						
Addres	ss 2											
City	Seou	ı					State/Pro	vince				
Postal			03724				ıntry ^į	KR				
			isted - Additiona by selecting the A			ormat	ion blocks	may be		Add		
Corre	sponde	nce Ir	nformation:									
			umber or comple see 37 CFR 1.33(the Corres	pond	ence Infor	mation se	cti	on below.		
☐ An	Address is	being	provided for the	COI	rresponde	nce li	nformation	of this ap	pli	ication.		
Custo	mer Numbe	r	67326									
Email	Address		info@kpatent.coi	n						Add Email	Remove	Email
Email	Address		uspto@kpatent.c	om						Add Email	Remove	Email
Email	Address		uspto.pks@gmai	l.cor	n						Remove	Email
Appli	ication I	nforn	nation:									
Title o	Title of the Invention TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL											
Attorn	ey Docket I	Numbe	PB23-0097 Small Entity Status Claimed 🔀									
Applic	ation Type		Nonprovisional				•					
Subjec	t Matter		Utility									
Total N	Number of I	Orawing	Sheets (if any)				Sugges	ted Figure	fo	r Publication	(if any)	
											I	

Under the F	aperwork I	Reduction Act of 1	995, no pers	sons are required	to respond to a collecti	on of information	unless it contains a valid OMB control number.
Application Da	ıta She	eet 37 CFR	1.76	Attorney D	ocket Number	PB23-0097	
				Application	n Number		
Title of Invention	TRAIN	ING METHOD	AND DE	VICE FOR M	OLECULAR GEN	ERATION MO	DDEL
Filing By Refe	erenc	e:					
application papers inclu	ıding a sp	ecification and	any drawi	ings are being	filed. Any domesti	c benefit or fo	(a). Do not complete this section if reign priority information must be reign Priority Information").
For the purposes of a fil reference to the previou							plication are replaced by this
Application number of filed application	f the prev	riously	Filing dat	e (YYYY-MM-I	OD)	Intelle	ectual Property Authority or Country
Publication I	nforn	nation:				1	
Request Early	/ Publica	ation (Fee red	quired at	time of Red	quest 37 CFR 1.2	219)	
35 U.S.C. 122	2(b) and applicati	certify that t ion filed in an	he inven other co	tion disclos	ed in the attache	d applicatio	not be published under n has not and will not be the al agreement, that requires
this information in the	mation see Applica	should be pro tion Data Shee er or complete	ovided for et does no e the Rep	ot constitute resentative N	a power of attorney Name section belo	y in the applic	rney in the application. Providing ration (see 37 CFR 1.32). ctions are completed the customer
Diagon Colont Con		0	- NI I				:: LD ::: (07.05D.141.0)
Please Select One Customer Number		Oustomer 67326	r Number		Patent Practitione	er O Li	mited Recognition (37 CFR 11.9)
Domestic Ber	nefit/N	Jational S pplicant to ei PCT applica	ther clain	m benefit ur viding bene	nder 35 U.S.C. 1 fit claim informat	ion in the Ap	121, 365(c), or 386(c) or indicate oplication Data Sheet constitutes
When referring to th		nt application	, please	leave the "A	Application Numb	er" field blaı	
Prior Application	Status						Remove Filing or 371(c) Date
Application Nu	mber	Col	ntinuity T	Гуре	Prior Applicati	ion Number	(YYYY-MM-DD)
Additional Domest by selecting the Ad			tage Dat	a may be g	 enerated within t	his form	Add

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	PB23-0097
Application ba	ita Sheet 37 OF N 1.70	Application Number	
Title of Invention	TRAINING METHOD AND DE	EVICE FOR MOLECULAR GEN	ERATION MODEL

Foreign Priority Information:

This section allows for the applicant to claim priority to a foreign application. Providing this information in the application data sheet constitutes the claim for priority as required by 35 U.S.C. 119(b) and 37 CFR 1.55. When priority is claimed to a foreign application that is eligible for retrieval under the priority document exchange program (PDX)¹ the information will be used by the Office to automatically attempt retrieval pursuant to 37 CFR 1.55(i)(1) and (2). Under the PDX program, applicant bears the ultimate responsibility for ensuring that a copy of the foreign application is received by the Office from the participating foreign intellectual property office, or a certified copy of the foreign priority application is filed, within the time period specified in 37 CFR 1.55(g)(1).

			Remove
Application Number	Country ⁱ	Filing Date (YYYY-MM-DD)	Access Code ⁱ (if applicable)
10-2023-0043303	KR	2023-04-03	7278
Additional Foreign Priority Add button.	Add		

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications

This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also
contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March
16, 2013.
 NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March
16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	PB23-0097
		Application Number	
Title of Invention	TRAINING METHOD AND DE	EVICE FOR MOLECULAR GEN	ERATION MODEL

Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access:

When this Application Data Sheet is properly signed and filed with the application, applicant has provided written authority to permit a participating foreign intellectual property (IP) office access to the instant application-as-filed (see paragraph A in subsection 1 below) and the European Patent Office (EPO) access to any search results from the instant application (see paragraph B in subsection 1 below).

Should applicant choose not to provide an authorization identified in subsection 1 below, applicant <u>must opt-out</u> of the authorization by checking the corresponding box A or B or both in subsection 2 below.

NOTE: This section of the Application Data Sheet is **ONLY** reviewed and processed with the **INITIAL** filing of an application. After the initial filing of an application, an Application Data Sheet cannot be used to provide or rescind authorization for access by a foreign IP office(s). Instead, Form PTO/SB/39 or PTO/SB/69 must be used as appropriate.

- 1. Authorization to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s)
- A. <u>Priority Document Exchange (PDX)</u> Unless box A in subsection 2 (opt-out of authorization) is checked, the undersigned hereby <u>grants the USPTO authority</u> to provide the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office (JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), the World Intellectual Property Organization (WIPO), and any other foreign intellectual property office participating with the USPTO in a bilateral or multilateral priority document exchange agreement in which a foreign application claiming priority to the instant patent application is filed, access to: (1) the instant patent application-as-filed and its related bibliographic data, (2) any foreign or domestic application to which priority or benefit is claimed by the instant application and its related bibliographic data, and (3) the date of filing of this Authorization. See 37 CFR 1.14(h) (1).
- **B.** Search Results from U.S. Application to EPO Unless box B in subsection 2 (opt-out of authorization) is checked, the undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the EPO access to the bibliographic data and search results from the instant patent application when a European patent application claiming priority to the instant patent application is filed. See 37 CFR 1.14(h)(2).

The applicant is reminded that the EPO's Rule 141(1) EPC (European Patent Convention) requires applicants to submit a copy of search results from the instant application without delay in a European patent application that claims priority to the instant application.

2.	Opt-Out of Authorizations to	Permit Access b	y a Foreign	Intellectual	Property	Office(s)

A. Applicant DOES NOT authorize the USPTO to permit a participating foreign IP office access to the instant
application-as-filed. If this box is checked, the USPTO will not be providing a participating foreign IP office with
any documents and information identified in subsection 1A above.
B. Applicant DOES NOT authorize the USPTO to transmit to the EPO any search results from the instant pate

application. **NOTE:** Once the application has published or is otherwise publicly available, the USPTO may provide access to the application in accordance with 37 CFR 1.14.

application. If this box is checked, the USPTO will not be providing the EPO with search results from the instant

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	PB23-0097
		Application Number	
Title of Invention	TRAINING METHOD AND DE	EVICE FOR MOLECULAR GEN	ERATION MODEL

Applicant Information:

Providing assignment information in t to have an assignment recorded by the		for compliance with any เ	requirement of part 3 of Title 37 of CFR				
Applicant 1	Applicant 1						
	ection is the name and address ssignee, person to whom the in tary interest in the matter who i e, person to whom the inventor	s of the legal representat nventor is under an obliga s the applicant under 37 is obligated to assign, or	ive who is the applicant under 37 CFR ation to assign the invention, or person				
Assignee	C Legal Representative ur	nder 35 U.S.C. 117	Joint Inventor				
Person to whom the inventor is oblig	gated to assign.	Person who sho	ws sufficient proprietary interest				
If applicant is the legal representati	ve, indicate the authority to	file the patent applicat	ion, the inventor is:				
Name of the Deceased or Legally	ncapacitated Inventor:						
If the Applicant is an Organization	check here.						
Organization Name UIF (Unive	Organization Name UIF (University Industry Foundation), Yonsei University						
Mailing Address Information Fo	or Applicant:						
Address 1 50 Yo	Address 1 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu						
Address 2							
City Seoul		State/Province					
Country KR		Postal Code	03722				
Phone Number Fax Number							
Email Address							
Additional Applicant Data may be g	enerated within this form by	selecting the Add but	ton. Add				

Assignee Information including Non-Applicant Assignee Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37 of CFR to have an assignment recorded by the Office.

Under the F	Paperwork Reduction Act of 1995, no per	sons are required to respond to a collecti	ion of information unless it contains a valid OMB control number.
Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	PB23-0097
		Application Number	
Title of Invention	TRAINING METHOD AND DE	EVICE FOR MOLECULAR GEN	ERATION MODEL
Assignee 1			
application publication	. An assignee-applicant identific icant. For an assignee-applicant	ed in the "Applicant Information"	nation, is desired to be included on the patent section will appear on the patent application entification as an assignee is also desired on the
			Remove

Mailing Address Information For Assignee including Non-Applicant Assignee:

UIF (University Industry Foundation), Yonsei University

If the Assignee or Non-Applicant Assignee is an Organization check here.

Address 1		50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu		
Address 2				
City		Seoul	State/Province	
Country ⁱ	KR		Postal Code	03722
Phone Number	er		Fax Number	
Email Address	S			

Additional Assignee or Non-Applicant Assignee Data may be generated within this form by selecting the Add button.

Add

X

Signature:

Organization Name

Remove

NOTE: This Application Data Sheet must be signed in accordance with 37 CFR 1.33(b). However, if this Application Data Sheet is submitted with the <u>INITIAL</u> filing of the application <u>and</u> either box A or B is <u>not</u> checked in subsection 2 of the "Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access" section, then this form must also be signed in accordance with 37 CFR 1.14(c).

This Application Data Sheet **must** be signed by a patent practitioner if one or more of the applicants is a **juristic** entity (e.g., corporation or association). If the applicant is two or more joint inventors, this form must be signed by a patent practitioner, all joint inventors who are the applicant, or one or more joint inventor-applicants who have been given power of attorney (e.g., see USPTO Form PTO/AIA/81) on behalf of all joint inventor-applicants.

See 37 CFR 1.4(d) for the manner of making signatures and certifications.

Signature	Signature /Andrew S. Park/		Date (YYYY-MM-DD) 2023-12-28		
First Name	Andrew	Last Name	Park	Registration Number	47841

Additional Signature may be generated within this form by selecting the Add button.

Add

PTO/AIA/14 (01-22)

Approved for use through 05/31/2024. OMB 0651-0032 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Application Data Sheet 37 CFR 1.76		Attorney Docket Number	PB23-0097
		Application Number	
Title of Invention	TRAINING METHOD AND DE	EVICE FOR MOLECULAR GEN	ERATION MODEL

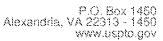
This collection of information is required by 37 CFR 1.76. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 23 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application data sheet form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

- 1 The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of Information Act requires disclosure of these records.
- 2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
- 3 A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
- 4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
- 5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent CooperationTreaty.
- 6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
- 7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
- 8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.
- 9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.



ELECTRONIC PAYMENT RECEIPT

APPLICATION # 18/399,450

RECEIPT DATE / TIME

12/28/2023 07:08:46 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET # P823-0097

Title of Invention

TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL

Application Information

APPLICATION TYPE Utility - Nonprovisional Application

under 35 USC 111(a)

PATENT# ~

CONFIRMATION # 4354

FILED BY SY MOON

PATENT CENTER # 63769961

AUTHORIZED BY Andrew Park

CUSTOMER# 67326

FILING DATE -

CORRESPONDENCE ADDRESS FIRST NAMED INVENTOR

Sanghyun PARK

Payment Information

PAYMENT METHOD CARD / 2160 PAYMENT TRANSACTION ID E2023BRJ10159069

PAYMENT AUTHORIZED BY

AMOUNT:

FEE CODE	DESCRIPTION	ITEM PRICE(\$)	QUANTITY	ITEM TOTAL(\$)
2053	NON-ENGLISH TRANSLATION	56.00	1	56.00
2111	UTILITY PATENT APPL SEARCH FEE	280.00	1	280.00
4011	BASIC FILING FEE- UTILITY	84.00	1	64.00
2311	EXAMINATION OF ORIGINAL PATENT APPLICATION	320 00	1	320.00
			TOTAL	\$720.00

by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

FIG. 1

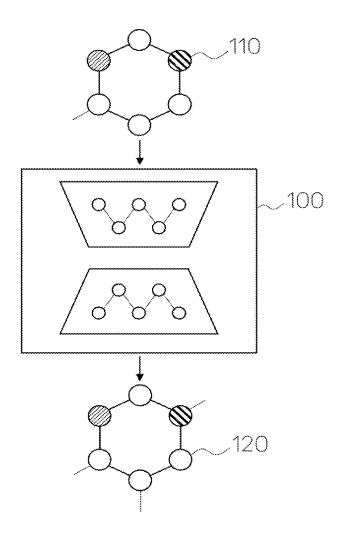


FIG. 2A

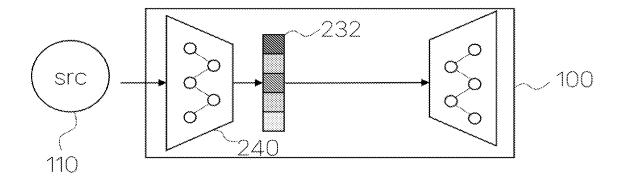


FIG. 2B

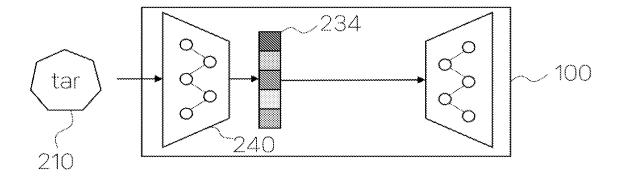


FIG. 2C

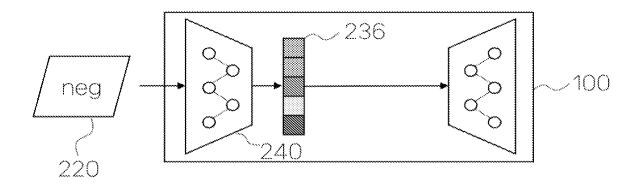


FIG. 3

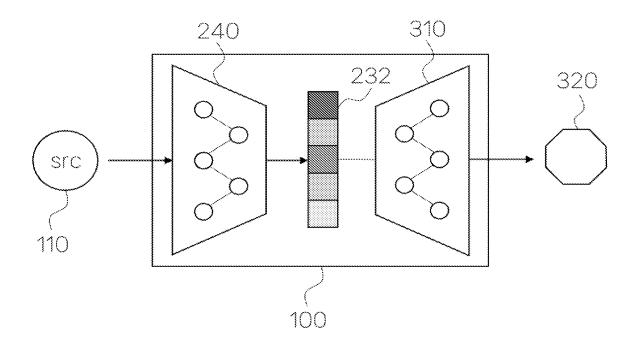


FIG. 4

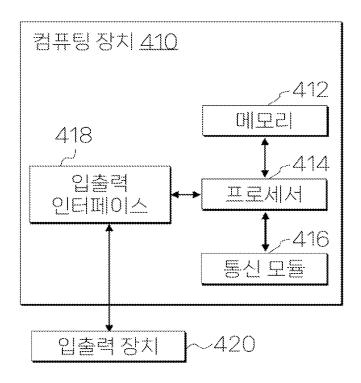


FIG. 5A

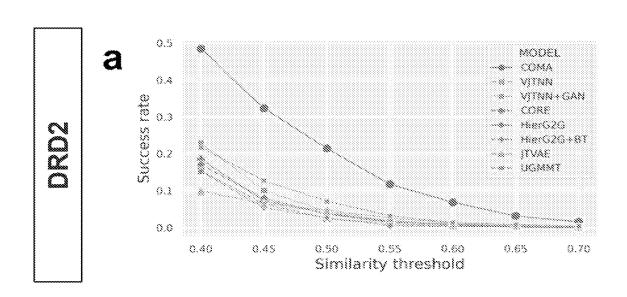


FIG. 5B

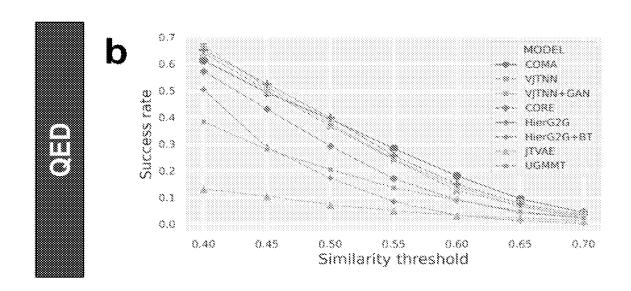


FIG. 5C

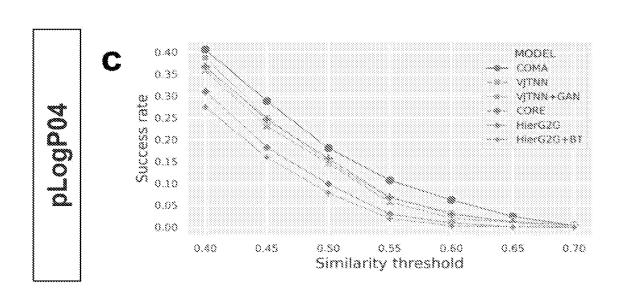


FIG. 5D

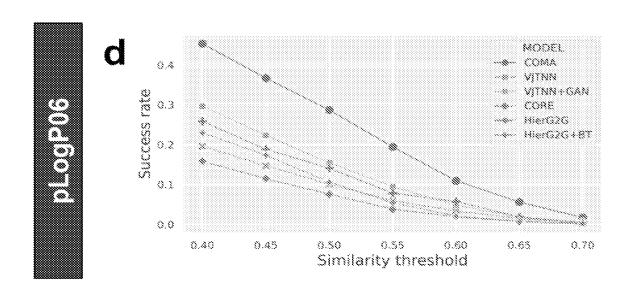


FIG. 6A

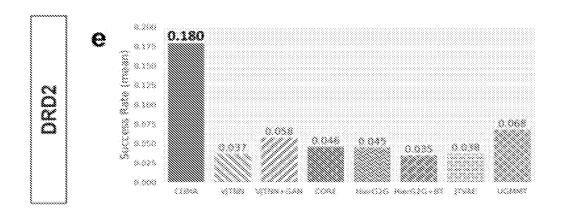


FIG. 6B

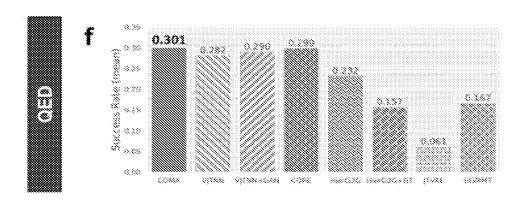


FIG. 6C

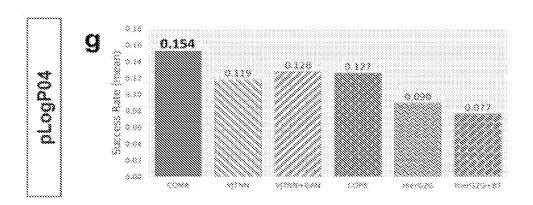


FIG. 6D

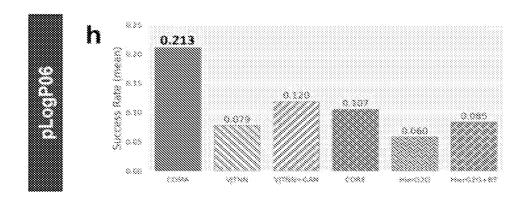


FIG. 7A

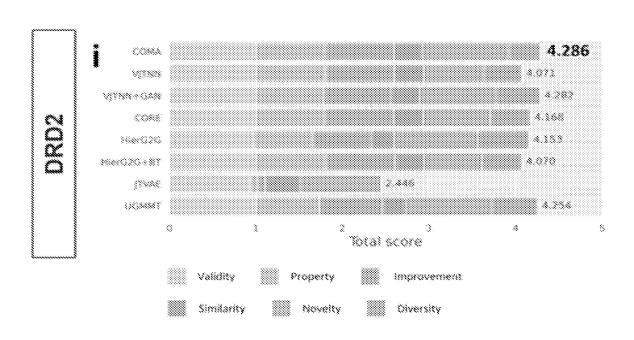


FIG. 7B

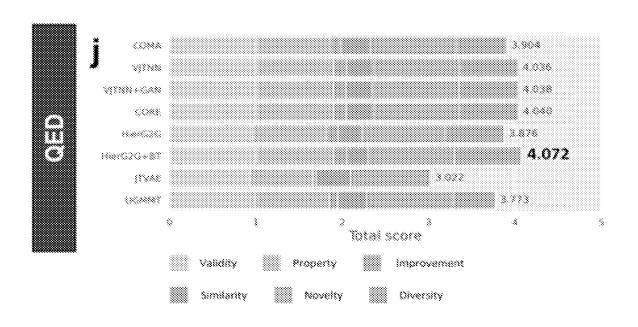


FIG. 7C

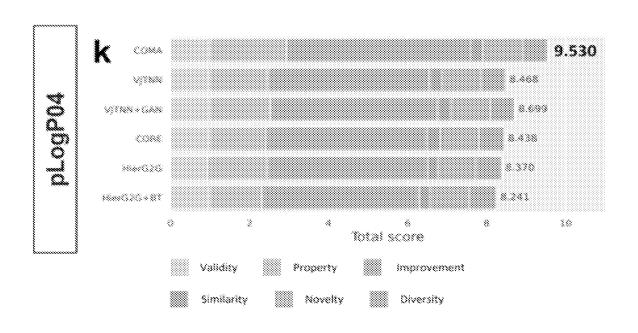


FIG. 7D

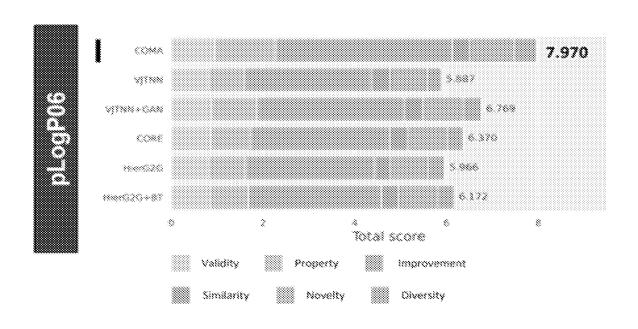


FIG. 8A

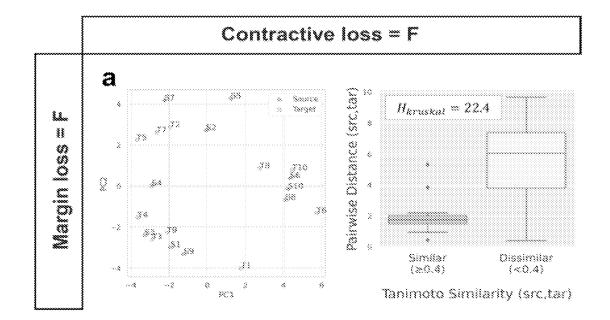


FIG. 8B

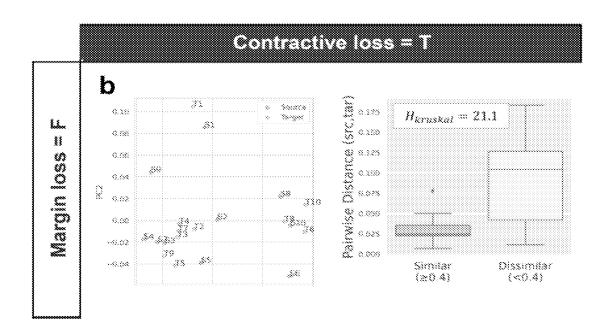


FIG. 8C

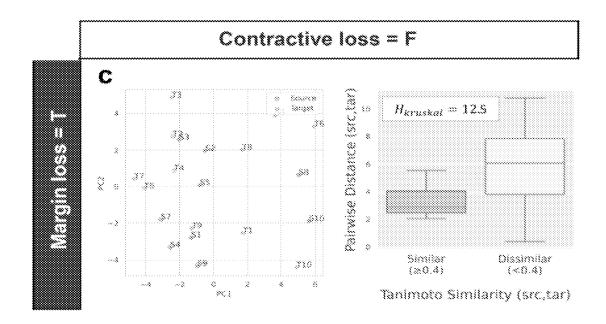


FIG. 8D

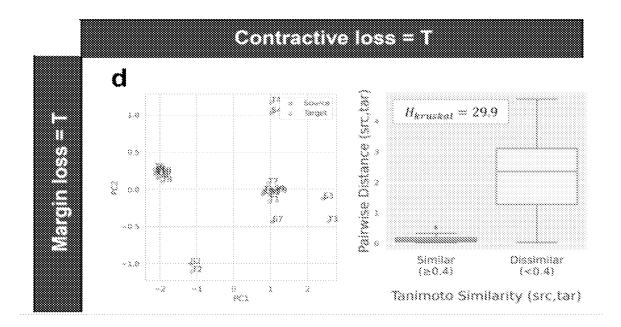


FIG. 9

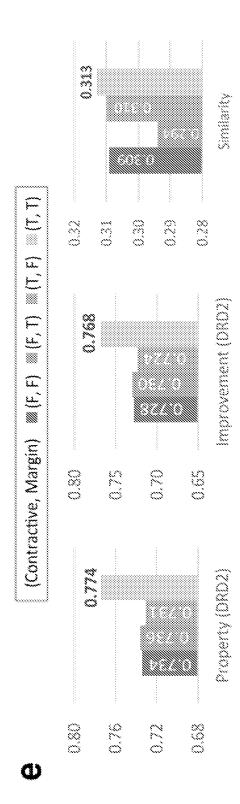


FIG. 10

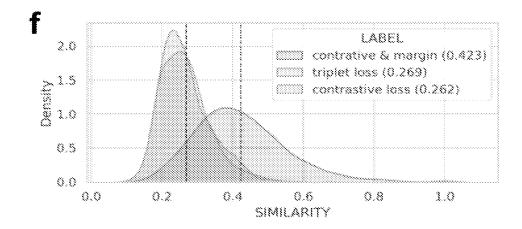


FIG.11A

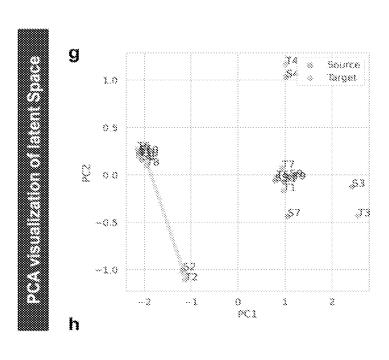


FIG. 11B

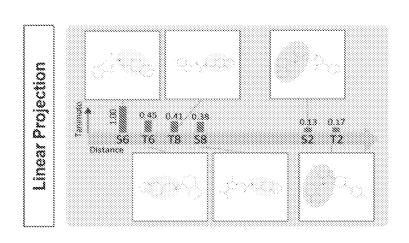
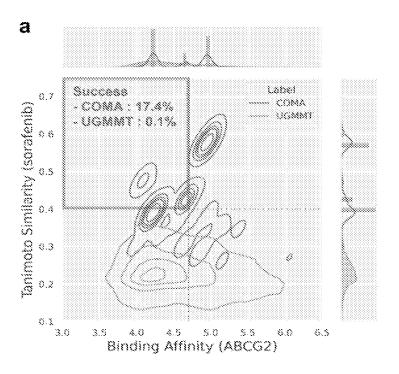


FIG. 12





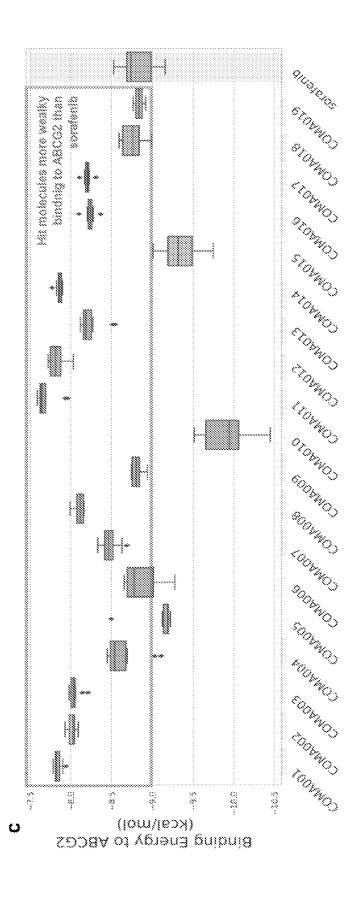
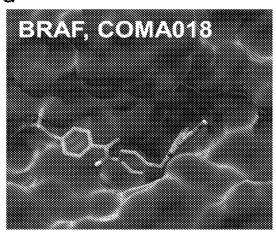


FIG. 14A





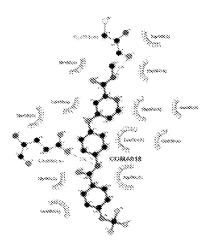
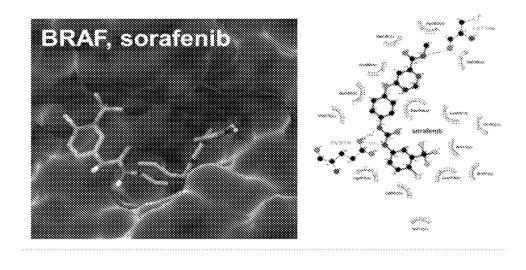


FIG. 14B



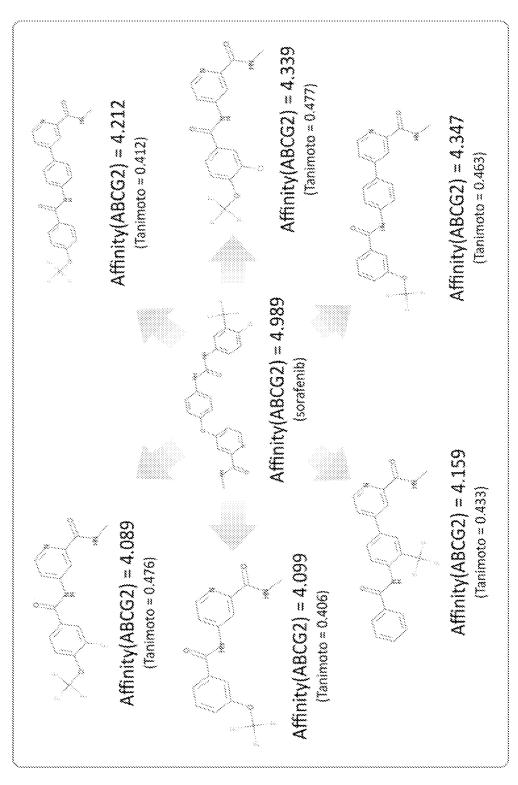
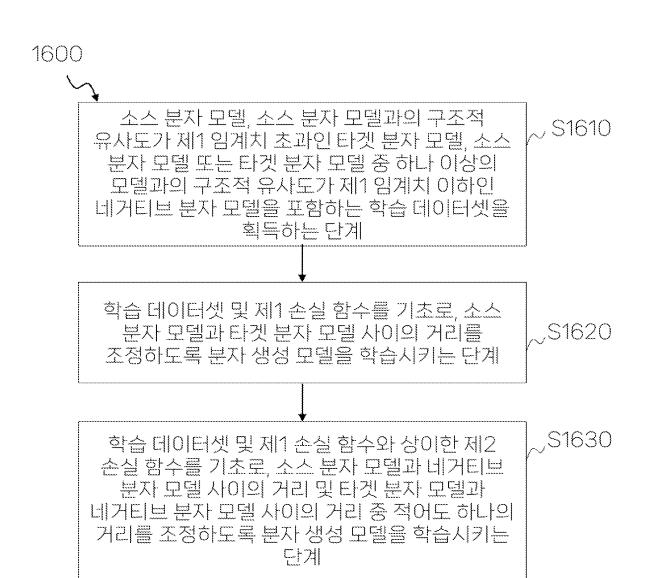


FIG. 16



U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

	UTILITY		Attorney Docker	: No.	PB23-0	0097	
P	First Named Inv	First Named Inventor Sanghyun PARK					
TRANSMITTAL			Title		TRAINING METHO	DO AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL	
(Only for	r new nonprovisional applications unde	r 37 CFR 1.53(b))	Priority Mail Expi Label No.	ess®			
See MPEP o	APPLICATION ELEME		ADDRESS	TO:		mmissioner for Patents P.O. Box 1450 xandria, VA 22313-1450	
	ansmittal Form 3/17 or equivalent)		ACCON	/PAN	ING AP	PLICATION PAPERS	
2. Applic	ant asserts small entity status. CFR 1.27				ers ocument(s)) of Assignee		
	ant certifies micro entity status. S nt must attach form PTO/SB/15A or B		_				
Both the	ication [Total Pe e claims and abstract must start on a n PEP § 608.01(a) for information on the ng(s) (35 U.S.C. 113) [Total Si	ew page. preferred arrangement)	(when the	nere is an o	tatement assignee) ion Docume	Power of Attorney	
6. Inventor's (including su	ng(s) (35 U.S.C. 113) [Total Sh Oath or Declaration [Total P bstitute statements under 37 CFR 1.64 n oath or declaration under 37 CFR 1.65	ages 3] and assignments		ation Dis /08 or PTC	closure State 0-1449) of citations a		
=	wly executed (original or copy) opy from a prior application (37 C	ED 1 63(4))	1 =	nary Am	endment		
7. V Applic	15. Return Receipt Postcard (MPEP § 503) (Should be specifically itemized)						
8. CD-RO	CFR 1.76 (PTO/AIA/14 or equivalent) M or CD-R icate, large table, or Computer Prograr	n (<i>Appendix</i>)	16. Certified Copy of Priority Document(s) (if foreign priority is claimed) 17. Nonpublication Request				
	ndscape Table on CD : and/or Amino Acid Sequence Su	hmission	Under 3 or equiv		22(b)(2)(B)(i).	Applicant must attach form PTO/SB/35	
	le, items a. – c. are required)		18. Other:				
=	mputer Readable Form (CRF) ecification Sequence Listing on:		-				
<u> </u>	CD-ROM or CD-R (2 copies); or]				
	Paper		-				
c. Sta	tements verifying identity of abov	e copies					
(2) Fo ass	*Note: (1) Benefit claims under 37 CFR 1.78 and foreign priority claims under 1.55 must be included in an Application Data Sheet (ADS). (2) For applications filed under 35 U.S.C. 111, the application must contain an ADS specifying the applicant if the applicant is an assignee, person to whom the inventor is under an obligation to assign, or person who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter. See 37 CFR 1.46(b).						
		19. CORRESPO	NDENCE ADDR	ESS			
✓ The add	ress associated with Customer Nu	mber: <u>67326</u>			OR	Correspondence address below	
Name			_				
Address						Γ	
City		State			Zip Code		
Country		Telephone			Email		
Signature	/Andrew S. Park/			Date		December 28, 2023	
Name (Print/Type)	Andrew S. Park				ation No. ey/Agent)	47,841	

A Federal agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, nor shall a person be subject to a penalty for failure to comply with an information collection subject to the requirements of the Paperwork Reduction Act of 1995, unless the information collection has a currently valid OMB Control Number. The OMB Control Number for this information collection is 0651-0032. Public burden for this form is estimated to average 12 minutes per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the information collection. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this information collection, including suggestions for reducing this burden to the Chief Administrative Officer, United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 or email InformationCollection@uspto.gov. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. If filing this completed form by mail, send to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. The United States Patent and Trademark Office (USPTO) collects the information in this record under authority of 35 U.S.C. 2. The USPTO's system of records is used to manage all applicant and owner information including name, citizenship, residence, post office address, and other information with respect to inventors and their legal representatives pertaining to the applicant's/owner's activities in connection with the invention for which a patent is sought or has been granted. The applicable Privacy Act System of Records Notice for the information collected in this form is COMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Files, available in the Federal Register at 78 FR 19243 (March 29, 2013). https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf

Routine uses of the information in this record may include disclosure to: 1) law enforcement, in the event that the system of records indicates a violation or potential violation of law; 2) a Federal, state, local, or international agency, in response to its request; 3) a contractor of the USPTO having need for the information in order to perform a contract; 4) the Department of Justice for determination of whether the Freedom of Information Act (FOIA) requires disclosure of the record; 5) a Member of Congress submitting a request involving an individual to whom the record pertains, when the individual has requested the Member's assistance with respect to the subject matter of the record; 6) a court, magistrate, or administrative tribunal, in the course of presenting evidence, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations; 7) the Administrator, General Services Administration (GSA), or their designee, during an inspection of records conducted by GSA under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906, in accordance with the GSA regulations and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive, where such disclosure shall not be used to make determinations about individuals; 8) another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)); 9) the Office of Personnel Management (OPM) for personnel research purposes; and 9) the Office of Management and Budget (OMB) for legislative coordination and clearance.

If you do not furnish the information requested on this form, the USPTO may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings, abandonment of the application, and/or expiration of the patent.

Additional Uses

Additional USPTO uses of the information in this record may include disclosure to: 1) the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, if the record is related to an international application filed under the Patent Cooperation Treaty; 2) the public i) after publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b), ii) after issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151, iii) if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections, or an issued patent, or iv) without publication of the application or patent under the specific circumstances provided for by 37 CFR 1.14(a)(1)(v)-(vii); and/or 3) the National Archives and Records Administration, for inspection of records.

Doc code: IDS Doc description: Information Disclosure Statement (IDS) Filed

PTO/SB/08a (01-22)

Approved for use through 05/31/2024. OMB 0651-0031

Mation Disclosure Statement (IDS) Filed

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

	Application Number		
INFORMATION BIOOLOGUEE	Filing Date		
INFORMATION DISCLOSURE	First Named Inventor	Sangl	nyun PARK
STATEMENT BY APPLICANT (Not for submission under 37 CFR 1.99)	Art Unit		
(Not for Sabinission ander or of K 1.00)	Examiner Name		
	Attorney Docket Numb	er	PB23-0097

	U.S.PATENTS Remove										
Examiner Initial*	Cite No	Р	Patent Number	Kind Code ¹	Issue D	ate	Name of Pate of cited Docu	entee or Applicant ment	Relev	s,Columns,Lines where vant Passages or Relev es Appear	
	1										
If you wis	f you wish to add additional U.S. Patent citation information please click the Add button.										
				U.S.P	ATENT	APPLIC	CATION PUBL	LICATIONS		Remove	
Examiner Initial*	Cite N	10	Publication Number	Kind Code ¹	Publica Date	tion	Name of Pate of cited Docu	entee or Applicant ment	Relev	s,Columns,Lines where vant Passages or Relev es Appear	
	1		20220318596	A1	2022-10	-06	Mohammad Reza SARSHOGH, et al.				
	2		20220238191	A1	2022-07	-28	Jie FAN, et al.				
	3		20220262494	A1	2022-08	-18	Jim ABRAHAM, et al.				
If you wis	h to ad	d a	dditional U.S. Publis	hed Ap	plication	citation	n information p	lease click the Add	d butto	n. Add	
					FOREIC	SN PAT	ENT DOCUM	ENTS		Remove	
Examiner Initial*				Country Code ² i		Kind Code ⁴	Publication Date	Name of Patented Applicant of cited Document		Pages,Columns,Lines where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T5
	1										

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT

(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number		
Filing Date		
First Named Inventor Sangl		nyun PARK
Art Unit		
Examiner Name		
Attorney Docket Number		PB23-0097

If you wis	f you wish to add additional Foreign Patent Document citation information please click the Add button Add								
	NON-PATENT LITERATURE DOCUMENTS Remove								
Examiner Initials*	Cite No	Include name of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc), date, pages(s), volume-issue number(s), publisher, city and/or country where published.							
	1	JONGHWAN CHOI, ET AL., "COMA: Efficient Structure-constrained Molecular Generation using Contractive and Margin Losses", Journal of Cheminformatics 15, Article number: 8 (2023), January 19, 2023, 56pages.							
	2	GABRIEL A. PINHEIRO, ET AL., "SMICLR: Contrastive Learning on Multiple Molecular Representations for Semisupervised and Unsupervised Representation Learning", Journal of Chemica Information and Modeling, August 31, 2022, 14pages.							
If you wis	h to ac	additional non-patent literature document citation information please click the Add button Add							
		EXAMINER SIGNATURE							
Examiner	Signa	re Date Considered							
*EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through a citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.									
Standard ST 4 Kind of doo	See Kind Codes of USPTO Patent Documents at www.uspto.gov or MPEP 901.04. ² Enter office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). ³ For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. ⁴ Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. ⁵ Applicant is to place a check mark here if English language translation is attached.								

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT

(Not for submission under 37 CFR 1.99)

Application Number		
Filing Date		
First Named Inventor Sangl		nyun PARK
Art Unit		
Examiner Name		
Attorney Docket Number		PB23-0097

		CERTIFICATION	STATEMENT					
Plea	ase see 37 CFR 1	.97 and 1.98 to make the appropriate selection	on(s):					
	That each item of information contained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(1).							
OR								
	foreign patent o after making rea any individual d	information contained in the information diffice in a counterpart foreign application, an sonable inquiry, no item of information contaesignated in 37 CFR 1.56(c) more than thr 37 CFR 1.97(e)(2).	d, to the knowledge of thained in the information di	ne person signing the certification isclosure statement was known to				
	See attached ce	rtification statement.						
	The fee set forth	in 37 CFR 1.17 (p) has been submitted here	with.					
×	A certification sta	atement is not submitted herewith.						
	ignature of the ap n of the signature.	SIGNAT oplicant or representative is required in accord		18. Please see CFR 1.4(d) for the				
Sigr	nature	/Andrew S. Park/	Date (YYYY-MM-DD)	2023-12-28				
Nan	ne/Print	Andrew S. Park	Registration Number	47841				
This	s collection of info	rmation is required by 37 CFR 1.97 and 1.98	. The information is requi	red to obtain or retain a benefit by the				

public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 1 hour to complete, including gathering, preparing and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria,**

VA 22313-1450.

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

- 1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of Information Act requires disclosure of these record s.
- 2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
- 3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
- 4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
- 5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
- 6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
- 7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
- 8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.
- 9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET (37 CFR 1.76)

Title of Invention	TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL
As the belo	w named inventor, I hereby declare that:
This declar is directed	1 1 1988 1 1 DS 2013 CONO 2010 CANOS OF
	United States application or PCT international application number
	filed on
The above-	dentified application was made or authorized to be made by me.
I believe tha	it I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.
	nowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 prisonment of not more than five (5) years, or both.
	WARNING:
contribute to (other than a to support a petitioners/a USPTO. Pe application (patent. Furt referenced i	oplicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may identify theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers is check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petition or an application. If this type of personal information from the documents before submitting them to the opticants should consider reducting such personal information from the documents before submitting them to the ditioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a hermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card, authorization forms ubmitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.
LEGAL N	AME OF INVENTOR
Inventor.	Sanghyun PARK 2 Date (Optional): 2023.12.2.6
Signature	
Note. An app	ication data sheet (PTC/SB/14 or equivalent), including naming the entire inventive entity, must accompany this form or must have

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1,83. The information is required to obtain or retain a henefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1,11 and 1.14. This collection is estimated to take 1 minute to complete, including gathering, presering, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time your require to complete this form end/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, DO NOT SENO FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OME control number.

DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET (37 CFR 1.76)

Title of Invention	TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL
As the belo	w named inventor, I hereby declare that:
This declar	" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
	United States application or PCT international application number
	filed on
The above-i	dentified application was made or authorized to be made by me.
I believe tha	t I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.
	nowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 prisonment of not more than five (5) years, or both.
	WARNING:
contribute to (other than a to support a petitioners/a USPTO. Pe application (patent. Furt referenced is	splicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may identify theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, pelicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the attioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a hermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card, authorization forms ubmitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.
LEGAL NA	AME OF INVENTOR
	Jonghwan CHOI Date (Optional) : 1/2022/12-28
Signature	
	ication data sheet (PTO/SB/14 or equivalent), including naming the entire inventive entity, must accompany this form or must have sly filled. Use an additional PTO/AIA/(f) form for each additional inventor.

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentially is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to taxe 1 minute to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this hunder, should be sent to the Chief Information Officer. U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS, SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET (37 CFR 1.76)

Title of Invention	TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL
As the belo	w named inventor, I hereby declare that:
This declar is directed i	
The above-	dentified application was made or authorized to be made by me.
I believe the	t I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.
	nowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 prisonment of not more than five (5) years, or both.
	WARNING:
contribute to (other than : to support a petitioners/a USPTO. Pe application (patent. Furt referenced i	iplicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, policions should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the titioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a hermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card, authorization forms ubmitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.
LEGAL N	AME OF INVENTOR
Inventor: _ Signature:	Sangmin SEO Date (Optional): 23,12,28
	ication data sheet (PTC/SB/14 or equivalent), including naming the entire inventive entity, must accompany this form or must have dy filed. Use an additional PTC/AtA/01 form for each additional inventor.

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.83. The information is required to obtain or retain a basefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 1 minute to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office. U.S. Cepartment of Commence, P.O. Box 1480, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



ELECTRONIC ACKNOVLEDGEMENT RECEIPT

APPLICATION # 18/399,450 RECEIPT DATE / TIME

12/28/2023 07:08:46 PM Z ET

ATTORNEY DOCKET# PB23-0097

Title of Invention

TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL

Application Information

APPLICATION TYPE Utility - Nonprovisional Application under 35 USC 111(a)

PATENT# -

CONFIRMATION #

4354

FILED BY SY MOON

PATENT CENTER #

63769961

FILING DATE

CUSTOMER# 67326

FIRST NAMED **INVENTOR**

Sanghyun PARK

CORRESPONDENCE

ADDRESS

AUTHORIZED BY Andrew Park

Documents

TOTAL DOCUMENTS: 11

DOCUMENT		PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)
PB23-0097_ADS.pdf		9	Application Data Sheet	2174 KB
PB23-0097_POA.pdf		2	Power of Attorney	263 KB
PB23-0097_DEC.pdf		3	Oath or Declaration filed	1446 KB
PB23-0097_SPEC_kr.pdf		39	~	1012 KB
PB23-0097_SPEC_kr- SPECNO.pdf	(1-32)	32	Specification - Not in English	743 KB
PB23-0097_SPEC_kr- CLM.pdf	(33-38)	6	Claims	465 KB

	Ρ	age	2	of	4
--	---	-----	---	----	---

				raye 2 01 4
PB23-0097_SPEC_kr- ABST.pdf	(39-39)	d	Abstract	443 KB
PB23-0097_Drawings_kr.pdf		32	Drawings-only black and white line drawings	3536 KB
PB23-0097_aia0015.pdf		2	Transmittal of New Application	447 KB
PB23-0097_SB08.pdf		4	Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)	1234 KB
1_JonghwanCHOLpdf		56	Non Patent Literature	3576 KB
2_Gabriel.pdf		14	Non Patent Literature	2817 KB

Digest

DOCUMENT	MESSAGE DIGEST(SHA-512)
PB23-0097_ADS.pdf	3DE5EBE6A120F48A9500E9AB61B913DEEB37A6E5154427C60 D28F36CD5D18E94D23F42EA590ED000005EA157C0A81C5A01 5F005BB9CF9B2124987DA8B54F58B7
PB23-0097_POA.pdf	F7D3AD86F6C422A76BD81A00EEC213AFC4E5BF7599F20486F 2B1E5B0478186BFBF81294AECCDD62519613D52A22793D233 9D78F40BA546218CA28D90582ECA50
PB23-0097_DEC.pdf	B7BC1FA36D654CB58067D6A3190048E65BCB7F21F25F65877 099FA9A1F799A4A8842E785D2ED1188896850A2F12B0394CDF BA2F687125EE9F755439CB1B91E6D
PB23-0097_SPEC_kr.pdf	04434A461FC21DE937994679F80E31BBB6D7C8E177F8C330F0 2F031C71CF0EA4F5926F9E30B6A5734947B068BF87A3F78146 FCC2C76C2D19CFD36C3F49218221
PB23-0097_SPEC_kr- SPECNO.pdf	BCA322ABF46C4A668DD22DC30D1CD96DEAEBE2E78CBD33B 5EB218B0A719041749235DF946CB415E9AE9875E472C9AC320 E66789730AD9E6D8E7B16C9AB4AD15E

	r ago o or r
PB23-0097_SPEC_kr-CLM.pdf	2485772744C05B32CB89FF54565AB41125848302E94F7179FC 8B90AEC916F4FFFB7B23F167E32DBD92A54AF73725D0B384E 7F7E0057C2B7C0366F6295AFB4880
PB23-0097_SPEC_kr-ABST.pdf	E266B36316A2A0C49365F08E010CB1E0D53F93B19F6087B517 00950375A30D2F71DE7C5110BA38C6DB582C0508F6E2706167 1DFD6B633F2ADFEF6EDE1B21171B
P823-0097_Drawings_kr.pdf	511BC30A9C8C66BCBC7D4A9A0E6807EA7E9DF9D015F12C82 EE215DE07E41A75412779851ECD6C41F453077CEBCE8716C9 47803C2D708DC95354C3CF83DD8A25E
PB23-0097_aia0015.pdf	9D23508B20CA05771250DE2564DEC24D5251F0800567361480 FC617090AC5BAB0DC82C57C50E0745DEF4F8AEF805FD3E96 66BDE6E09E18F20482AB4AD96A9206
P823-0097_S808.pdf	88FD9D912C32994C3584E13A4F6553E5CC2F2478A42D77CDB D3512A44D309C6B084C26E347A990FB25AE134BFA083889D8 05445CE252CB2EF6A9BCDF67837775
1_JonghwanCHOI.pdf	FE47B9E334C21ECC967832D143CB01BD7726352C04447A65A 85103BF31DE77DC22D79C4A288B49AACA1012F513A58E13D8 3D56568CB35AF2F929F4E97C19E921
2_Gabriel.pdf	307913F58B5A75C819D900B7DA9DE5359EC507FE86F5BC595 ECBE2F2BC6C1F0FA5CF5B2CAFFFF2122BDCB08F2F362DCD C044B573DF7774C30574C9DA9588BB12

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a riational stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an

international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

UNITED STATES PATENT APPLICATION

OF

Sanghyun PARK, Jonghwan CHOI and Sangmin SEO

FOR

TRAINING METHOD AND DEVICE FOR MOLECULAR GENERATION MODEL

CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] This application claims priority under 35 U.S.C. § 119 to Korean Patent Application No. 10-2023-0043303 filed on April 3, 2023, in the Korean Intellectual Property Office, the disclosures of which are incorporated by reference herein in their entireties.

TECHNICAL FIELD

[0002] 본 개시는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법 및 장치에 관한 것이다.

BACKGROUND

[0003] 구조 제약 분자 생성은 목표 지향 분자 최적화 연구에서 어려운 문제에 해당한다. 구조 제약 분자 생성의 목표는 소스 약물의 분자 구조와 유사하면서도 향상된 표적 화학적 특성을 가진 새로운 분자를 생성하는 것이다. 유기 화학의 전통적인 접근 방식은 특정 질병에 대한 잠재적 활성을 가진 새로운 약물 후보를 식별하기 위해 먼저 소스 약물의 구조 중에서 표적 생물학적 실체와 결합하는 주요 영역을 조사하고, 해당 부분을 제외한 나머지 부분에 대해 치환 가능한 분자 모티프 조합을 고려하여 분자 구조의 식별을 포함한다. 그러나 이러한 brute-force-like 접근법은 1030-1060 범위로 추정되는 약물과 같은 화학 공간의 크기가 크기 때문에 상당한 전문 지식과 막대한 비용이 필요하다.

[0004] 이러한 비효율성 문제를 해결하기 위해 다양한 컴퓨터 지원 약물 설계 방법, 특히 인공 지능(AI) 기술 기반 응용 프로그램이 제안되었다. 그러나, 종래의 다양한 인공 지능 기술 기반 분자 생성 모델은 특정한 화학적 속성을 만족하는 분자를 생성하는 데에는 효과적이나, 동시에 소스 분자와 유사한 구조를 갖는 분자를 생성하는 것을 동시에 달성하기에는 아직 개선의 여지가 남아있다.

SUMMARY

[0005] 본 개시의 일 실시에에 따르면, 분자 생성 모델을 위한 학습 방법은 소스 분자 모델, 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 초과인 타겟 분자모델, 소스 분자모델 또는 타겟 분자모델 중 하나 이상의 모델과의 구조적 유사도가제 1 임계치 이하인 네거티브 분자모델을 포함하는 학습 데이터셋을 획득하는 단계,학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자모델과 타겟 분자모델 사이의거리를 조정하도록 분자 생성모델을 학습시키는 단계 및 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 소스 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의거리 및 타겟 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의거리 및 타겟 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의거리 및 타겟 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의 거리 중 적어도 하나의거리를 조정하도록 분자생성모델을 학습시키는 단계를 포함할수 있다.

[0006] 일 실시예에 따르면, 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델과 타겟 분자 모델 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성 모델을 학습시키는 단계는 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델과 타겟 분자 모델 사이의 거리가 가까워지도록 분자 생성 모델을 학습시키는 단계를 포함할 수 있다.

[0007] 일 실시예에 따르면, 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 타켓 분자모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 중 적어도 하나의 거리를 조정하도록 분자생성 모델을 학습시키는 단계는 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실함수를 기초로, 소스 분자 모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 타켓 분자모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 타켓 분자 모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 중 적어도 하나의 거리가 덜어지도록 분자생성 모델을 학습시키는 단계를 포함할 수 있다.

[0008] 일 실시예에 따르면, 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 소스 분자 모델로부터 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과인 분자 모델이 출력되도록, 분자 생성 모델을 학습시키는 단계를 더 포함할 수 있다. [0009] 일 실시예에 따르면, 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 소스 분자 모델로부터 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과인 분자 모델이 출력되도록, 분자 생성 모델을 학습시키는 단계는 분자 생성 모델에 소스 분자 모델을 입력하여 출력 분자 모델을 획득하는 단계 및 출력 분자 모델과 소스 분자 모델을 비교한 결과 출력 분자 모델과 소스 분자 모델을 사이의 구조적 유사도가 제 2 임계치를 초과하는지 여부를 기초로, 출력 분자 모델과 연관된 포지티브 가중치 또는 네거티브 가중치를 산출하여 분자 생성 모델에 부여하는 단계를 포함할 수 있다.

[0010] 일 실시예에 따르면, 출력 분자 모델과 소스 분자 모델을 비교한 결과 출력 분자 모델과 소스 분자 모델 사이의 구조적 유사도가 제 2 임계치를 초과하는지 여부를 기초로, 출력 분자 모델과 연관된 포지티브 가중치 또는 네거티브 가중치를 산출하여 분자 생성 모델에 부여하는 단계는 출력 분자 모델과 소스 분자 모델을 비교한 결과 출력 분자 모델과 소스 분자 모델 사이의 구조적 유사도가 제 2 임계치를 초과하는지 여부 및 출력 분자 모델의 화학적 속성 스코어가 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어를 초과하는지 여부를 기초로, 출력 분자 모델과 연관된 포지티브 가중치 또는 네거티브 가중치를 산출하여 분자 생성 모델에 부여하는 단계를 포함할 수 있다.

[0011] 일실시예에 따르면, 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 소스 분자 모델로부터 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과인 분자 모델이 출력되도록, 분자 생성 모델을 학습시키는 단계는 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 소스 분자 모델로부터, 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과이고, 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어보다 큰 화학적 속성 스코어를 갖는 분자 모델이 출력되도록, 분자 생성 모델을 학습시키는 단계를 포함할 수 있다.

[0012] 일 실시예에 따르면, 타겟 분자 모델의 화학적 속성 스코어는 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어보다 크게 구성될 수 있다.

[0013] 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을

실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램이 제공될수 있다.

[0014] 본 개시의 또 다른 실시에에 따르면, 분자 생성 모델을 위한 학습장치는 분자 생성 모델과 연관된 데이터를 저장하는 메모리 및 메모리와 연결되어분자 생성 모델을 학습시키는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 적어도 하나의 프로세서는 소스 분자 모델, 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 초과인타갯 분자 모델, 소스 분자 모델 또는 타갯 분자 모델 중 하나 이상의 모델과의 구조적유사도가 제 1 임계치 이하인 네거티브 분자 모델을 포함하는 학습 데이터셋을 획득하는 것 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델과 타켓 분자모델 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성 모델을 학습시키는 것과 학습 데이터셋 및제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의 거리 및 타갯 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의 거리 및 타갯 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의 거리 및 타갯 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의 거리 중 적어도하나의 거리를 조정하도록 분자 생성모델을 학습시키는 것을 실행하도록 구성된 명령어들을 포함함수있다.

BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES

[0015] 도 1 은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 생성 모델의 동작을 나타내는 아키텍처이다.

[0016] 도 2A 내지 2C 는 본 개시의 일 실시예에 따른 학습 데이터셋을 이용하여 분자 생성 모델을 학습시키는 과정의 일부를 나타내는 아키텍처이다.

[0017] 도 3 은 본 개시의 일 실시예에 따른 입력된 임의의 분자 모델을 이용하여 분자 생성 모델을 학습시키는 과정의 다른 일부를 나타내는 아키텍처이다.

[0018] 도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 컴퓨팅 장치(410)의 내부 구성을 나타내는 블록도이다.

[0019] 도 5A 내지 7D는 본 개시의 일 실시예에 따라 0.40 내지 0.70 범위의 여러 구조적 유사도 임계값에 대한 성공률을 평가한 결과를 나타낸다.

[0020] 도 8A 내지 8D 은 본 개시의 일 실시예에 따른 학습 방법의 이점을 입증하기 위하여 DRD2 벤치마크 데이터셋에 대한 절제 실험을 수행한 결과를 나타낸다.

[0021] 도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 제 1 손실 함수(Contractive loss) 및 제 2 손실 함수(Margin loss)가 있거나 없는 각 훈련된 모델에 대해 속성, 개선도 및 유사도라는 세 가지 지표를 평가한 결과를 나타낸다.

[0022] 도 10 은 본 개시의 일 실시예에 따른 손실 함수들(contractive & margin)의 평균 구조적 유사도를 평가한 결과를 나타낸다.

[0023] 도 11A 및 11B은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 생성 모델의 선형 프로젝션 분석 수행 결과를 나타낸다.

[0024] 도 12 는 본 개시의 일 실시에에 따라 소라페닙을 소스 분자 모델로 사용하여 10,000 개의 분자 모델을 학습하고 생성한 후 성공률을 비교한 결과를 나타낸다.

[0025] 도 13 은 본 개시의 일 실시예에 따라 분자 생성 모델로부터 육안으로도 소라폐닙과 유사한 구조의 분자 모델이 생성된 결과를 나타낸다.

[0026] 도 14A 및 14B 는 본 개시의 일 실시에에 따른 실험례에서 히트후보가 소라페닙보다 ABCG2 에 대한 결합 에너지가 높은 지를 확인하기 위해 AutoDock Vina 를 사용하여 결합 에너지를 비교한 결과를 나타낸다.

[0027] 도 15 는 본 개시의 일 실시에에 따른 실험례에서 히트 후보가 소라페닙만큼 BRAF 에 대한 결합 친화력이 강한 지를 확인하기 위해 Chimera 를 사용하여 수용체-리간드 복합체의 3D 구조에 대한 그래픽을 도시한 결과 및 LigPlot Plus 를 사용하여 수용체-리간드 복합체의 2D 구조에 대한 그래픽을 도시한 결과를

나타낸다.

[0028] 도 16 은 본 개시의 일 실시예에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법의 흐름도이다.

DETAILED DESCRIPTION

[0029] 이하, 본 개시의 실시를 위한 구체적인 내용을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 다만, 이하의 설명에서는 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 우려가 있는 경우, 널리 알려진 기능이나 구성에 관한 구체적 설명은 생략하기로 한다.

[0030] 첨부된 도면에서, 동일하거나 대응하는 구성요소에는 동일한 참조부호가 부여되어 있다. 또한, 이하의 실시예들의 설명에 있어서, 동일하거나 대응되는 구성요소를 중복하여 기술하는 것이 생략될 수 있다. 그러나 구성요소에 관한 기술이 생략되어도, 그러한 구성요소가 어떤 실시예에 포함되지 않는 것으로 의도되지는 않는다.

[0031] 개시된 실시예의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가통상의 기술자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것일 뿐이다.

[0032] 본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 개시된 실시예에 대해 구체적으로 설명하기로 한다. 본 명세서에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 관련 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다.

따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

[0033] 본 명세서에서의 단수의 표현은 문맥상 명백하게 단수인 것으로 특정하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 또한, 복수의 표현은 문맥상 명백하게 복수인 것으로 특정하지 않는 한, 단수의 표현을 포함한다. 명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 '포함'한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다.

[0034] 또한, 명세서에서 사용되는 '부'라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어 구성요소를 의미하며, '부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 테이터, 테이터베이스, 테이터 구조들, 테이블들, 어레이들 또는 변수들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 구성요소들과 '부'들은 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '부'들로 더 분리될 수 있다.

[0035] 본 개시의 일 실시에에 따르면 '부'는 프로세서 및 메모리로 구현될 수 있다. '프로세서'는 범용 프로세서, 중앙 처리 장치(CPU), 마이크로프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP), 제어기, 마이크로제어기, 상태 머신 등을 포함하도록 넓게 해석되어야 한다. 몇몇 환경에서는, '프로세서'는 주문형 반도체(ASIC), 프로그램 가능 로직 디바이스(PLD), 필드 프로그램가능 게이트 어레이(FPGA) 등을 지칭할

수도 있다. '프로세서'는, 예를 들어, DSP 와 마이크로프로세서의 조합, 복수의마이크로프로세서들의 조합, DSP 코어와 결합한 하나 이상의 마이크로프로세서들의조합, 또는 임의의 다른 그러한 구성들의 조합과 같은 처리 디바이스들의 조합을지칭할 수도 있다. 또한, '메모리'는 전자 정보를 저장 가능한 임의의 전자 컴포넌트를 포함하도록 넓게 해석되어야 한다. '메모리'는 임의 액세스 메모리(RAM), 판독-전용메모리(ROM), 비-휘발성 임의 액세스 메모리(NVRAM), 프로그램가능 판독-전용메모리(PROM), 소거-프로그램가능 판독 전용 메모리(EPROM), 전기적으로소거가능 PROM(EEPROM), 플래쉬 메모리, 자기 또는 광학 데이터 저장장치, 레지스터들 등과 같은 프로세서-판독가능 매체의 다양한 유형들을 지칭할 수도 있다. 프로세서가 메모리로부터 정보를 판독하고/하거나 메모리에 정보를 기록할 수 있다면 메모리는 프로세서와 전자 통신 상태에 있다고 불린다. 프로세서에 집적된 메모리는 프로세서와 전자 통신 상태에 있다.

[0036] 도 1 은 본 개시의 일 실시에에 따른 분자 생성 모텔(100)의 동작을 나타내는 아키텍처이다. 도시된 바와 같이, 분자 생성 모델(100)은 입력되는 소스분자 모델(110)로부터 최종 분자 모델(120)을 획득할 수 있다. 여기서, 최종 분자모델(120)은 소스 분자 모델(110)에서 물리적 및/또는 화학적 속성이 변형된 분자모델을 지칭할 수 있다. 한편, 분자 생성 모델(100)과 연관된 동작은 컴퓨팅 장치의적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되며, 컴퓨팅 장치의 하드웨어적 구성은 도4에서 상세히 후술된다.

[0037] 소스 분자 모델(110)은 최종 분자 모델(120)과 구조적으로 유사할 수 있다. 즉, 분자 생성 모델(100)은 소스 분자 모델(110)과 최종 분자 모델(120) 사이의 구조적 유사도가 사전 결정된 임계치를 초과하도록 구성될 수 있다. 이 경우, 구조적 유사도는 타니모토(Tanimoto) 유사도 측정 방식에 따라 측정될 수 있다.

[0038] 소스 분자 모델(110)은 최종 분자 모델(120)과 화학적 속성 스코어는

유사하지 않을 수 있다. 구체적으로, 최종 분자 모델(120)의 화학적 속성 스코어는 소스 분자 모델(110)의 화학적 속성 스코어보다 크게 구성될 수 있다. 이는 최종 분자모델(120)의 화학적 속성이 소스 분자 모델(110)과 비교하여 보다 개선된 것을 의미할 수 있다. 또한, 화학적 속성 스코어는 소스 분자 모델(110) 및/또는 최종 분자모델(120)과 같은 분자 모델의 특정한 화학적 반응 정도를 의미할 수 있다. 예를 들어, 분자모델이 약물인 경우, 화학적 속성 스코어는 인체 내에서 분자 모델이 특정 세포와 반응하는 정도를 의미할 수 있다.

[0039] 프로세서는 소스 분자 모델(110)로부터 화학적 속성이 향상되고 분자 구조가 유사한 최종 분자 모델(120)이 출력되도록 분자 생성 모델(100)을 학습시킬수 있다. 이를 위해, 프로세서는 복수의 분자 구조 모델 샘플들이 포함된 학습데이터셋을 이용하여 분자 생성 모델(100)이 입력되는 분자 모델(여기서, 소스 분자모델(110))의 화학적 속성 및 분자 구조를 학습하도록 분자 생성 모델(100)을 학습시킬 수 있다. 도 2A 내지 2C 및 3 에서는 이와 같이 프로세서가 학습데이터셋을 구성하고, 해당 학습 데이터셋을 이용하여 분자 생성 모델(110)을 학습시키는 과정이 상세히 후술된다.

[0040] 도 2A 내지 2C 는 본 개시의 일 실시예에 따른 학습 데이터셋(110, 210, 220)을 이용하여 분자 생성 모델(100)을 학습시키는 과정의 일부를 나타내는 아키텍처이다. 도시된 바와 같이, 학습 데이터셋은 소스 분자 모델(110), 타켓 분자모델(210) 및 네거티브 분자모델(220) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이 경우, 타겟 분자모델(210)은 소스 분자모델(110)과 구조적 유사도가 제 1 임계치를 초과하도록 구성될 수 있다. 또한, 네거티브 분자모델(220)은 소스 분자모델(110)과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 이하 및 타켓 분자모델(210)과의 구조적유사도가 제 1 임계치 이하가되도록 구성될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 네거티브 분자모델(220)은 소스 분자모델(110)과의 구조적유사도가 제 1

임계치보다 작은 제 2 임계치 이하이고, 타겟 분자 모델(210)과의 구조적 유사도가 제 1 임계치보다 작은 제 2 임계치 이하가 되도록 구성될 수 있다.

[0041] 프로세서는 학습 데이터셋(110, 210, 220)을 획득할 수 있다. 그리고 나서, 프로세서는 학습 데이터셋(110, 210, 220) 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스분자 모델(110)과 타켓 분자 모델(210) 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성모델(100)을 학습시킬 수 있다. 구체적으로, 프로세서는 학습 데이터셋(110, 210, 220) 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델(110)과 타켓 분자 모델(210) 사이의거리가 짧아지도록 분자 생성모델(100)을 학습시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서는소스 분자모델(110)을 분자 생성모델(100)에 입력시켜, 제 1 벡터(232)를 획득할 수있다. 또한, 프로세서는 타켓 분자모델(210)을 분자 생성모델(100)에 입력하여, 제 2 벡터(234)를 획득할 수 있다. 그리고 나서, 프로세서는 제 1 벡터(232)와 제 2 벡터(234) 사이의 거리를 좁힐 수 있다. 즉, 프로세서는 제 1 선을 함수를 기초로 소스분자모델(110)과 타켓 분자모델(210) 사이의 구조적 유사도를 학습할 수 있다.

[0042] 프로세서는 학습 데이터셋(110, 210, 220) 및 제 1 손실 함수와는 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델(110)과 네거티브 분자 모델(220) 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성 모델(100)을 학습시킬 수 있다. 구체적으로, 프로세서는 학습 데이터셋(110, 210, 220) 및 제 2 손실 함수를 기초로, 소스 분자모델(110)과 네거티브 분자 모델(220) 사이의 거리가 짧아지도록 분자 생성모델(100)을 학습시킬 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 네거티브 분자 모델(220)을 분자 생성모델(100)에 입력하여, 제 3 벡터(236)를 획득할 수 있다. 그리고 나서, 프로세서는 제 1 벡터(232)와 제 3 벡터(236) 사이의 거리를 넓힐 수 있다. 이에 따라, 제 1 벡터(232)와 제 3 벡터(236) 사이의 거리를 넓힐 수 있다. 이에 따라, 제 1 벡터(232)와 제 3 벡터(236) 사이의 거리는 제 1 벡터(232)와 제 2 벡터(234) 사이의 거리보다 멀게 구성될 수 있다. 즉, 프로세서는 제 2 손실 함수를 기초로 소스분자모델(110)과 네거티브 분자 모델(220) 사이의 구조적 비유사도를 학습할 수

있다.

[0043] 프로세서는 학습 데이터셋(110, 210, 220) 및 제 2 손실 함수를 기초로, 타겟 분자 모델(210)과 네거티브 분자 모델(220) 사이의 거리를 조정하도록 분자생성 모델(100)을 학습시킬 수 있다. 구체적으로, 프로세서는 학습 데이터셋(110, 210, 220) 및 제 2 손실 함수를 기초로, 타겟 분자 모델(210)과 네거티브 분자모델(220) 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성 모델(100)을 학습시킬 수 있다. 예를들어, 제 2 벡터(234)와 제 3 벡터(236) 사이의 거리를 넓힐 수 있다. 이에 따라, 제 2 벡터(234)와 제 3 벡터(236) 사이의 거리는 제 1 벡터(232)와 제 2 벡터(234) 사이의거리보다 멀게 구성될 수 있다. 즉, 프로세서는 제 2 손실 함수를 기초로 타겟 분자모델(210)과 네거티브 분자모델(220) 사이의 구조적 비유사도를 학습할 수 있다.

[0044] 한편, 도시된 바와 같이 제 1 벡터(232), 제 2 벡터(234) 및 제 3 벡터(236)는 분자 생성 모델(100)의 제 1 모듈(240)에 각각 소스 분자 모델(110), 타겟 분자 모델(210) 및 네거티브 분자 모델(220)을 입력함으로써 획득될 수 있다. 이 경우, 제 1 모듈(240)은 적어도 하나의 인코더를 포함할 수 있다.

[0045] 도 3은 본 개시의 일 실시에에 따른 입력된 임의의 분자 모델(여기서, 소스 분자 모델(110))을 이용하여 분자 생성 모델(100)을 학습시키는 과정의 다른 일부를 나타내는 아키텍처이다. 도 3에서 분자 생성 모델(100)이 학습되는 과정은도 2A 내지 2C에서 분자 생성 모델(100)이 학습되는 과정 이후에 수행될 수 있다.추가적으로 또는 대안적으로, 분자 생성 모델(100)이 학습되는 과정은도 2A 내지 2C의 분자 생성 모델(100)이 학습되는 과정은도 2A 내지 2C의 분자 생성 모델(100)이 학습되는 과정과 적어도일부 병렬적으로 수행될 수도 있다.

[0046] 프로세서는 학습 데이터셋(예: 학습 데이터셋(110, 210, 220)) 및 보상 함수를 기초로 입력된 임의의 분자 모델로부터 임의의 분자 모델과의 구조적 유사도가 미리 결정된 임계치를 초과하는 분자 모델이 출력되도록 분자 생성

모델(100)을 학습시킬 수 있다. 즉, 보상 함수는 분자 생성 모델(100)로부터 출력된 분자 모델(여기서, 출력 분자 모델(320))의 물리적 구조 및/또는 화학적 속성을 기초로 분자 생성 모델(100)에 포지터브 가중치를 부여하여 출력된 분자 모델의 구조적 유사도 및 화학적 속성에 대한 학습을 강화할 수 있다. 또한, 보상 함수는 분자 생성 모델(100)로부터 출력된 분자 모델의 물리적 구조 및/또는 화학적 속성을 기초로 분자 생성 모델(100)에 네거터브 가중치를 부여하여 출력된 분자 모델의 구조적비유사도 및 화학적 속성에 대한 학습을 강화할 수 있다. 이하에서는, 소스 분자모델(110)이 입력된 경우를 예시로 분자 생성 모델(100)이 학습되는 과정이 상세히 후술된다.

[0047] 먼저, 프로세서는 학습 데이터셋에 포함된 임의의 분자 모델을 분자생성 모델(100)에 입력하여 분자 모델에 대응하는 벡터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 학습 데이터셋에 포함된 소스 분자 모델(110)을 분자 생성모델(100)(구체적으로는, 제 1 모듈(240))에 입력하여 제 1 벡터(232)를 획득할 수 있다. 그리고 나서, 획득된 제 1 벡터(232)를 제 2 모듈(310)에 입력하여 출력 분자모델(320)을 획득할 수 있다.

[0048] 프로세서는 획득된 출력 분자 모델(320)을 소스 분자 모델(110)과 비교할 수 있다. 구체적으로, 프로세서는 출력 분자 모델(320)과 소스 분자 모델(110)사이의 구조적 유사도를 산출할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 프로세서는 출력 분자 모델(320)의 화학적 속성 스코어를 산출할 수 있다.

[0049] 프로세서는 출력 분자 모델(320)과 소스 분자 모델(110) 사이의 구조적 유사도가 미리 결정된 임계치를 초과하는 경우, 출력 분자 모델(320)과 연관된 포지티브 가중치를 산출할 수 있다. 이 경우, 출력 분자 모델(320)과 연관된 포지티브 가중치는 출력 분자 모델(320)의 구조적 유사도 및/또는 화학적 속성 스코어를 기초로 결정될 수 있다. 그리고 나서, 프로세서는 산출된 포지티브

가중치를 분자 생성 모델(100)에 부여할 수 있다. 반면, 프로세서는 출력 분자모델(320)과 소스 분자 모델(110) 사이의 구조적 유사도가 미리 결정된 임계치이하인 경우, 출력 분자 모델(320)과 연관된 네거티브 가중치를 산출할 수 있다. 이경우, 출력 분자 모델(320)과 연관된 네거티브 가중치는 출력 분자 모델(320)의 구조적 유사도 및/또는 화학적 속성 스코어를 기초로 결정될 수 있다. 그리고 나서, 프로세서는 산출된 네거티브 가중치를 분자 생성 모델(100)에 부여할 수 있다. 즉, 프로세서는 출력 분자 모델(320)이 입력된 소스 분자 모델(110)과 구조적으로 유사한 경우에는 분자 생성 모델(100)에 리위드를 부여하고, 출력 분자 모델(320)이 입력된 소스 분자 모델(110)과 구조적으로 위사한 경우에는 분자 생성 모델(110)의 구조적으로 비유사한 경우에는 분자 생성 모델(100)에 페널티를 부여함으로써 소스 분자 모델(110)의 구조에 대한 학습을 강화할 수 있다.

[0050] 유사하게, 프로세서는 출력 분자 모델(320)의 화학적 속성 스코어가 미리 결정된 임계치를 초과하는 경우, 출력 분자 모델(320)과 연관된 포지티브 가중치를 산출할 수 있다. 이 경우에도, 출력 분자 모델(320)과 연관된 포지티브 가중치는 출력 분자 모델(320)의 화학적 속성 스코어를 기초로 결정될 수 있다. 그리고 나서, 프로세서는 산출된 포지티브 가중치를 분자 생성 모델(100)에 부여할 수 있다. 반면, 프로세서는 출력 분자 모델(320)의 화학적 속성 스코어가 미리 결정된임계치 이하인 경우, 출력 분자 모델(320)과 연관된 네거티브 가중치를 산출할 수있다. 이 경우 또한, 출력 분자 모델(320)과 연관된 네거티브 가중치는 출력 분자모델(320)의 화학적 속성 스코어를 기초로 결정될 수 있다. 즉, 프로세서는 출력 분자모델(320)의 화학적 속성 스코어를 기초로 결정될 수 있다. 즉, 프로세서는 출력 분자모델(320)이 입력된 소스 분자모델(110)과 화학적 반응 레벨이 유사하거나 및/또는게선된 경우에는 분자 생성모델(100)에 리워드를 부여하고, 출력 분자모델(320)이입력된 소스 분자모델(110)보다 화학적 반응 레벨이 낮은 경우에는 분자 생성모델(100)에 페널티를 부여함으로써, 분자 생성모델(100)의 화학적 속성에 대한학습을 강화할 수 있다.

[0051] 한편, 프로세서는 포지티브 가중치 및/또는 네거티브 가중치를 산출함에 있어서, 구조적 유사도 및 화학적 속성 스코어를 동시에 고려할 수도 있다. 예를 들어, 출력 분자 모델(320)의 화학적 속성 스코어가 미리 결정된 임계치를 초과하고, 출력 분자 모델(320)과 소스 분자 모델(110) 사이의 구조적 유사도가 미리 결정된 임계치를 초과하는 경우, 프로세서는 출력 분자 모델(320)의 구조적 유사도 및/또는 화학적 속성 스코어를 기초로 포지티브 가중치를 산출하여 분자 생성 모델(100)에 부여할 수 있다. 다른 예를 들어, 출력 분자 모델(320)의 화학적 속성 스코어가 미리 결정된 임계치 미만이거나, 출력 분자 모델(320)과 소스 분자모델(110) 사이의 구조적 유사도가 미리 결정된 임계치 이하인 경우, 프로세서는 출력 분자 모델(320)의 구조적 유사도가 다리 결정된 임계치 이하인 경우, 프로세서는 출력 분자 모델(320)의 구조적 유사도가 다리 결정된 임계치 이하인 경우, 프로세서는 베거티브 가중치를 산출하여 분자 생성 모델(100)에 부여할 수 있다. 마찬가지로, 화학적 속성 스코어와 구조적 유사도가 각각 모두 해당 임계치의 미만인 경우에도 프로세서는 베거티브 가중치를 산출하여 분자 생성 모델(100)에 부여할 수 있다.

[0052] 도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 컴퓨팅 장치(410)의 내부 구성을 나타내는 블록도이다. 여기서, 컴퓨팅 장치(410)는 본 개시에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행하기 위한 장치를 지칭할 수 있다. 컴퓨팅 장치(410)는 머신러닝을 위한 프로그램 등이 실행 가능하고 유/무선 통신이 가능한 임의의 컴퓨팅 장치로서, 데스크탑, 스마트폰, 태블릿, 노트북 등을 포함할 수 있다.

[0053] 컴퓨팅 장치(410)는 메모리(412), 프로세서(414), 통신 모듈(416) 및 입출력 인터페이스(418)를 포함할 수 있다. 도 4 는 도시되지 않았으나, 컴퓨팅 장치(410)는 통신 모듈(416)을 이용하여 네트워크를 통해 정보 및/또는 데이터를 통신할 수 있도록 구성될 수 있다. 또한, 입출력 장치(420)는 입출력 인터페이스(418)를 통해 컴퓨팅 장치(410)에 정보 및/또는 데이터를 입력하거나 컴퓨팅 장치(410)로부터 생성된 정보 및/또는 데이터를 출력하도록 구성될 수 있다.

[0054] 메모리(412)는 비-일시적인 임의의 컴퓨터 판독 가능한 기록매체를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(412)는 RAM(random access memory), ROM(read only memory), 디스크 드라이브, SSD(solid state drive), 플래시메모리(flash memory) 등과 같은 비소멸성 대용량 저장 장치(permanent mass storage device)를 포함할 수 있다. 다른 예로서, ROM, SSD, 플래시메모리, 디스크드라이브 등과 같은 비소멸성 대용량 저장 장치는 메모리와는 구분되는 별도의 영구저장 장치로서 컴퓨팅 장치(410)에 포함될 수 있다. 또한, 메모리(412)에는 운영체제와 적어도 하나의 프로그램을 실행하기 위한 코드)가 저장될 수 있다.

[0055] 이러한 소프트웨어 구성요소들은 메모리(412)와는 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체로부터 로딩될 수 있다. 이러한 별도의 컴퓨터에서 판독가능한 기록매체는 이러한 컴퓨팅 장치(410) 및 외부 서버에 직접 연결가능한 기록 매체를 포함할 수 있는데, 예를 들어, 플로피 드라이브, 디스크, 테이프, DVD/CD-ROM 드라이브, 메모리 카드 등의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체를 포함할 수 있다. 다른 예로서, 소프트웨어 구성요소들은 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체가 아닌 통신 모듈(416)을 통해 메모리(412)에 로딩될 수도 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 프로그램은 개발자들 또는 어플리케이션의 설치 파일을 배포하는 파일 배포시스템이 네트워크를 통해 제공하는 파일들에 의해 설치되는 컴퓨터 프로그램에 기반하여 메모리(412)에 로딩될 수 있다.

[0056] 프로세서(414)는 기본적인 산술, 로직 및 입출력 연산을 수행함으로써, 컴퓨터 프로그램의 명령을 처리하도록 구성될 수 있다. 명령은 메모리(412) 또는 통신 모듈(416)에 의해 프로세서(414)로 제공될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(414)는 메모리(412)와 같은 기록 장치에 저장된 프로그램 코드에 따라 수신되는 명령을 실행하도록 구성될 수 있다.

[0057] 통신 모듈(416)은 네트워크를 통해 컴퓨팅 장치(410)와 외부 서버가서로 통신하기 위한 구성 또는 기능을 제공할 수 있으며, 컴퓨팅 장치(410) 및/또는외부 서버가 다른 사용자 단말 또는 다른 시스템(일례로 별도의 클라우드 시스템등)과 통신하기 위한 구성 또는 기능을 제공할 수 있다. 일례로, 컴퓨팅 장치(410)의 프로세서(414)가 메모리(412) 등과 같은 기록 장치에 저장된 프로그램 코드에 따라생성한 요청 또는 데이터는 통신 모듈(416)의 제어에 따라 네트워크를 통해 외부서버로 전달될 수 있다. 역으로, 외부 서버의 프로세서의 제어에 따라 제공되는 제어신호나 명령이 네트워크를 거쳐 컴퓨팅 장치(410)의 통신 모듈(416)을 통해 컴퓨팅 장치(410)에 수신될 수 있다.

[0058] 컴퓨팅 장치(410)의 입출력 인터페이스(418)는 입출력 장치(420)와의 상호 작용을 위한 수단일 수 있다. 구체적으로, 입출력 인터페이스(418)는 터치스크린 등과 같이 입력과 출력을 수행하기 위한 구성 또는 기능이 하나로 통합된 장치와의 인터페이스를 위한 수단일 수 있다. 이 경우, 입출력 장치(420)는 오디오센서 및/또는 이미지 센서를 포함한 카메라, 키보드, 마이크로폰, 마우스 등의 입력 장치를 포함할 수 있다. 또한, 입출력 장치(420)는 디스플레이, 스피커, 햅틱 피드백 디바이스(haptic feedback device) 등과 같은 출력 장치를 포함할 수 있다.

[0059] 도 4에서는 입출력 장치(420)가 컴퓨팅 장치(410)에 포함되지 않도록 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않으며, 컴퓨팅 장치(410)와 하나의 장치로 구성될수 있다. 또한, 도 4 에서는 입출력 인터페이스(418)가 프로세서(414)와 별도로 구성된 요소로서 도시되었으나, 이에 한정되지 않으며, 입출력 인터페이스(418)가 프로세서(414)에 포함되도록 구성될 수 있다.

[0060] 컴퓨팅 장치(410)는 도 4 의 구성요소들보다 더 많은 구성요소들을 포함할 수 있다. 그러나, 대부분의 종래기술적 구성요소들을 명확하게 도시할 필요성은 없다. 일 실시예에 따르면, 컴퓨팅 장치(410)는 상술된 입출력 장치(420) 중

적어도 일부를 포함하도록 구현될 수 있다. 또한, 컴퓨팅 장치(410)는 트랜시버(transceiver), GPS(Global Positioning system) 모듈, 카메라, 각종 센서, 데이터베이스 등과 같은 다른 구성요소들을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 장치(410)가 스마트폰인 경우, 일반적으로 스마트폰이 포함하고 있는 구성요소를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 가속도 센서, 자이로 센서, 마이크 모듈, 카메라 모듈, 각종 물리적인 버튼, 터치패널을 이용한 버튼, 입출력 포트, 진동을 위한 진동기 등의 다양한 구성요소들이 컴퓨팅 장치(410)에 더 포함되도록 구현될 수 있다.

[0061] 컴퓨팅 장치(410) 및 외부 서버 각각에서 머신러닝을 위한 프로그램이 동작하는 동안에, 프로세서(414)는 각각 입출력 인터페이스(418)와 연결된 입출력 장치(420)를 통해 입력되거나 선택된 수치 데이터, 텍스트, 이미지, 영상 등을 수신할 수 있으며, 수신된 수치 데이터, 텍스트, 이미지 및/또는 영상 등을 메모리(412)에 저장하거나 통신 모듈(416) 및 네트워크를 통해 서로에게 제공할 수 있다.

[0062] 외부 서버의 프로세서는 복수의 사용자 단말 및/또는 복수의 외부 시스템으로부터 수신된 정보 및/또는 데이터를 관리, 처리 및/또는 저장하도록 구성될수 있다. 일 실시에에 따르면, 프로세서는 컴퓨팅 장치(410)로부터 수신된 사용자 입력 및 해당 사용자 입력에 따른 로그 데이터를 관리, 처리 및/또는 저장할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 프로세서는 네트워크와 연결된 별도의 클라우드시스템, 데이터베이스 등으로부터 컴퓨팅 장치(410)의 머신러닝에 이용되는 알고리즘을 실행하기 위한 프로그램 등을 저장 및/또는 업데이트하도록 구성될 수 있다.

[0063] 이하에서는, 본 개시의 분자 생성 모델(도 5A 내지 15 에서 "COMA"로 표시됨)을 위한 학습 방법을 구현하기 위하여 수행된 실험례가 상세히 후술된다.

[0064] 분자 생성 모델의 개요

[0065] 본 개시의 분자 생성 모델은 SMILES 문자열을 인코딩 및 디코딩하기

위한 GRU(Gated Recurrent Unit) 기반의 VAE(Variational Autoencoder)로, ASCII 코드를 사용하여 분자 구조를 나타낼 수 있다. 여기서, 각 ASCII 코드는 분자 구조에 포함된 원자, 원자 간 결합 유형 및/또는 결합 구조(예: 가지 구조, 고리 구조 등)를 나타낼 수 있다.

[0066] 분자 생성 모델의 인코더(즉, 제 1 모듈)는 제 1 손실 함수를 기초로 유사한 구조를 가진 두 개의 분자를 잠재 공간에서 서로 가까운 지점에 삽입하는 반면, 제 2 손실 함수를 기초로 서로 다른 구조를 가진 두 개의 분자를 잠재 공간에서 가능한 멀리 배치할 수 있다. 즉, 분자 생성 모델의 디코더는 인코더로부터 출력된 잠재 벡터(예를 들어, 도 2A 내지 2C 의 제 1 벡터(232))에서 유효한 SMILES 문자열을 생성하도록 학습된다. 또한, 입력된 분자 모델(예를 들어, 도 3 의 소스 분자모델(110))보다 개선된 화학적 속성을 가진 SMILES 문자열을 선택적으로 생성하기 위하여 보상 함수를 이용한 강화 학습이 적용될 수 있다.

[0067] 성능 평가

[0068] 분자 생성 모델의 성능을 평가하기 위하여 네 개의 벤치마크데이터셋(DRD2, QED, pLogP04 및 pLogP06)이 이용되었다. DRD2를 이용한 학습목적은 Tanimoto 유사도가 0.4 이상이라는 조건 하에서 소스 분자 모델보다 도파민수용체 D2 에 대하여 더 활성인 새로운 분자를 생성하는 것이고, QED를 이용한 학습목적은 Tanimoto 유사도가 0.4 이상이라는 조건 하에서 소스 분자 모델보다 더 (기존의) 약물과 유사한 새로운 분자를 생성하는 것이다. QED 스코어의 경우 범위는 [0,1]이며 값이 클수록 약물과의 유사도가 더 높음을 나타낸다. 마지막으로, pLogP04및 pLogP06 작업의 목표는 각각 0.4및 0.6을 소스 분자 모델과의 구조적 유사도임계치로 하여 페널티 logP의 스코어를 향상시키는 것이다. 여기서, 페널티 logP의 스코어는 logP의 스코어에서 분자 구조 내 고리(ring)의 크기 값과 합성 접근성점수를 차감한 것을 나타낸다.

[0069] 비교모델

[0070] 본 개시의 분자 구조 비교 모델은 JTVAE, VJTNN, VJTNN+GAN, CORE, HierG2G, HierG2G+BT 및 UGMMT 의 7 가지 최신 모델과 비교되었다. JTVAE는 베이지안 최적화 방법을 사용하여 분자 특성을 최적화하는 그래프 기반 분자 생성 모델을 나타낸다. VJTNN은 뉴럴 어텐션 기능이 추가된 JTVAE의 최신 버전 모델이고, VJTNN+GAN 은 적대적 훈련이 있는 보다 최신 버전의 모델에 해당한다. CORE 는 copy-and-refine 전략을 사용하여 분자를 생성하는 VJTNN+GAN 의 개선된 버전이다. HierG2G 는 계층적 인코딩 방식을 사용하는 그래프 기반 생성 모델이다. HierG2G+BT는 데이터 증대를 위한 back-translation 단계를 추가한 HierG2G 의 개선된 버전이다. UGMMT 는 비지도 학습 방식을 사용하여 훈련되는 SMILES 기반 생성 모델이다.

[0071] 평가 지표

[0072] 구조에 제약이 있는 분자 생성의 다양한 평가 지표를 사용하여 분자생성 모델과 다른 모델들을 평가했다. 먼저 각 벤치마크 작업의 학습 데이터셋으로모든 모델을 교육하고 테스트 데이터셋의 각 소스 분자에 대해 분자를 20 번 생성한다음 생성된 분자를 7개의 지표로 평가했다.

[0073] *유효성(Validity): 테스트 데이터에서 생성된 유효한 SMILES 문자열의 비율

[0074] *Novelty: 훈련 데이터에 없는 유효한 SMILES 문자열의 비율

[0075] *속성(Property): 유효한 SMILES 문자열의 속성 스코어 평균

[0076] *개선(Improvement): 생성된 SMILES 문자열과 소스 SMILES 문자열 간의 속성 스코어 차이의 평균

[0077] *유사도(Similarity): 생성된 SMILES 문자열과 소스 SMILES 문자열 간의 Tanimoto 구조적 유사도의 평균 [0078] *다양성(Diversity): 생성된 SMILES 문자열 간의 Tanimoto 쌍 별비유사도의 평균

[0079] *성공률(Success rate): 화학적 속성(여기서, 약물적 속성) 개선과 구조적 유사도 기준을 모두 만족하는 유효하고 새로운 SMILES 문자열의 비율

[0080] 성공률 비교

[0081] 도 5A 내지 7D는 본 개시의 일 실시에에 따라 0.40 내지 0.70 범위의 여러 구조적 유사도 임계값에 대한 성공률을 평가한 결과를 나타낸다. 성공률은 모델이 세 가지 제약 조건인 Novelty, 화학적 속성의 개선 및 구조적 유사도라는 조건을 동시에 충족하는 유효 분자를 얼마나 많이 생성하는지 측정하는 데 가장 중요한 척도이기 때문이다.

[0082] 도 5A 내지 7D를 참고하면, 본 개시의 분자 생성 모델은 여러 임계값 조건에서 기본 모델과 동등하거나 더 나은 성능을 보였고, 분자 생성 모델이 기본 모델보다 구조적 유사도 제약 조건(0.55 내지 0.70)에서 다른 조건들을 만족하는 분자를 보다 우수하게 생성할 수 있음을 확인했다.

[0083] 도 6A 내지 6D 를 참고하면, 정량적 비교를 위해 구조적 유사도의 임계값에 대한 평균 성공률을 계산하고, DRD2, QED, pLogP04 및 pLogP06 에 대해본 개시의 분자 생성 모델의 평균 스코어가 각각 0.180, 0.301, 0.154 및 0.213 임을 확인했다. 기본 모델과 비교할 때 분자 생성 모델의 스코어는 최신 모델과 비교하여 0.002 내지 0.240 으로 더 높아 구조에 제약이 있는 분자 생성에 더 적합한 모델임을 확인했다.

[0084] 전반적인 성능

[0085] 도 7A 내지 7D는 나머지 6 개의 지표는 본 개시의 분자 생성 모델 및 다른 모델들의 특성을 나타낸다. 분자 생성 모델의 유효성과 Novelty 는 모든 벤치마크 데이터셋에서 기본 모델을 능가했다. JTVAE 의 경우, DRD2 및 QED

작업에서 분자 생성 모델보다 우수한 구조적 유사도를 보였지만 화학적 속성 스코어를 동시에 향상시키지 못하여 성공률이 낮았다. 전반적인 평가를 위해 각모델의 총 유효성, 속성, 개선도, 유사도, Novelty 및 다양성 스코어를 계산했다. QED 를 제외하고 분자 생성 모델이 가장 높은 스코어를 나타내 상술한 성공률 분석과 일치함을 확인하였다. 이러한 실험 결과는 제 1 손실 함수, 제 2 손실 함수 및 보상 함수를 이용한 본 개시의 학습 방법이 구조적 제약이 있는 분자 생성에 효과적임을 입증한다.

[0086] 제 1 손실 함수 및 제 2 손실 함수에 대한 애블레이션(ablation) 연구

[0087] 도 8A 내지 8D 은 본 개시의 일 실시예에 따른 학습 방법의 이점을 입증하기 위하여 DRD2 벤치마크 데이터셋에 대한 절제 실험을 수행한 결과를 나타낸다. 도시된 바와 같이, 제 1 손실 함수(여기서, Contractive loss) 및 제 2 손실 함수(여기서, Margin loss)를 모두 이용한 학습을 통해 높은 구조적 유사도를 달성할 수 있었다. Kruskal-Wallis H 검정을 사용하여 제 1 손실 함수 및 제 2 손실 함수를 모두 이용한 학습이 구조적 유사도에 대하여 통계적으로 유의하게 개선됨을 확인하였다.

[0088] 성능비교

[0089] 도 9 는 본 개시의 일 실시예에 따른 제 1 손실 함수(여기서, Contractive loss) 및 제 2 손실 함수(여기서, Margin loss)가 있거나 없는 각 훈련된모델에 대해 속성, 개선도 및 유사도라는 세 가지 지표를 평가한 결과를 나타낸다.유사도에는 눈에 띄는 차이가 없었지만 제 1 손실 함수 및 제 2 손실 함수를 모두사용한 경우에만 높은 속성 및 개선 스코어가 관찰되었다. 이러한 결과는 제 1 손실 함수 및 제 2 손실 함수는 제 1 손실 함수 및 제 2 손실 함수가 구조적 제약이 있는 분자 생성에서 중요한 역할을 한다는 것을 나타낸다.

[0090] 도 10 은 본 개시의 일 실시예에 따른 손실 함수들(여기서, contractive

& margin)의 평균 구조적 유사도를 평가한 결과를 나타낸다. DRD2 데이터셋의 유사한 분자 생성 작업에서 손실 함수들의 조합이 종래의 triplet loss 와 contrastive loss 를 능가한다는 것을 확인했다. 분자 생성 모델은 소스 분자 모델에 대해 평균 유사도가 0.423 인 표적 분자를 생성한 반면, 종래의 triplet loss 및 contrastive loss 를 사용한 경우, 평균 유사도가 각각 0.269 및 0.262 인 표적 분자를 생성한 것으로 나타났다.

[0091] 잠재 공간 분석

[0092] 도 11A 및 11B는 본 개시의 일 실시에에 따른 분자 생성 모델의 선형 프로젝션 분석 수행 결과를 나타낸다. 분자 생성 모델의 장점은 제 1 손실 함수 및 제 2 손실 함수를 이용하여 구조적 유사도 측면의 성능을 높인다는 것이다. 이를 위해, 분자 생성 모델의 잠재 공간에서 구조가 유사한 분자는 서로 가깝게 만들고 구조적으로 다른 분자는 서로 멀리 떨어지도록 설계되었다. 선형 프로젝션 분석은 상술한 통계 분석에서 사용된 테이터와 동일한 테이터가 사용되었다. 잠재 공간에서 한 점 S6을 선택 하고 그 점에서 시작하여 임의의 방향으로 화살표를 그리고 화살표 위에 있는 6 개의 점에 해당하는 분자 구조를 비교한 결과, 시작점에 인접한 지점은 Tanimoto 유사도가 높고 먼 지점은 유사도 스코어가 낮음을 확인했다. 따라서 제안한 방법이 의도한 만큼 효과적이라고 판단하였다.

[0093] 구체적인 실험례: 소라페닙(sorafenib) 내성에 대한 약물 발견

[0094] 구조적 제약이 있는 분자 생성은 기존 약물과 유사한 새로운 분자를 생성하여 약물을 이용한 화학적 치료법에 내성이 있는 환자를 위한 약물 후보를 발견하는 데 사용할 수 있다. 약물 후보는 기존 약물의 pharmacophore 특성을 손실하지 않고 약물 내성과 관련된 화학적 특성을 감소시켜 얻을 수 있다. 본실험례에서 소라페닙 내성 간암 환자에서 화학적 치료법의 치료 효과를 향상시키기위해 간세포 암종(HCC)에 대한 표적 항암제인 소라페닙에 분자 생성 모델을

적용하였다.

[0095] 소라페닙 내성과 ABC 수송체 사이의 연관성

[0096] 소라페님은 Raf/Mek/Erk 경로에서 종양 세포에서 세포 증식 및 혈관신생을 억제하는 단백질 키나아제의 억제제이다. 소라페님의 중간 정도의 치료효과와 은폐된 약물 내성으로 인해, 소라페님의 대안으로 사용될 수 있는 신약 후보물질의 발견은 중요한 연구 과제에 해당한다. 소라페님 내성과 관련된 의심되는메커니즘 중 하나는 세포에서 약물을 끌어내는 ATP 결합 카세트(ABC) 운반체이다. 소라페님을 포함한 다중 표적 티로신 키나아제 억제제(TKI)는 ABC 수송체 기질로작용하기 때문에, ABC 수송체는 소라페님이 치료 표적 단백질에 결합하기 전에 HCC종양 세포에서 소라페님을 빼내는 것으로 분석된다. 따라서, 소라페님의 치료 표적단백질에 대한 친화력의 손실 없이 ABC 수송체 단백질에 대한 소라페님의 결합친화도를 감소시킨다면 간세포 암종 환자에서 소라페님 내성을 완화함과 동시에화학적 치료법의 효과를 높일 수 있다.

[0097] ABCG2 에 대한 결합 선호도 최적화

[0098] 소라페닙과 유사한 적중 발견을 위한 분자 생성 모델의 proof-of-concept 를 수행하기 위해, 본 실험례에서 소라페닙의 표적 키나아제인 세린/트레오닌-단백질 키나아제 B-raf (BRAF)에 대한 친화력 손실 없이 ABCG2(ABC subfamily G member 2)의 단백질에 대한 결합 친화도 스코어를 줄이면서 소라페닙의하위 구조를 보존하는 것이 목표로 채택되었다. 이를 위해, ChEMBL데이터베이스에서 16,000 여개의 SMILES 문자열을 선별하고 분자 생성 모델 및 UGMMT에 대한 학습 데이터셋이 구성되었다. 여기서, UGMMT는 최신 SMILES 기반 모델이기 때문에 선택되었다.

[0099] 도 12 는 본 개시의 일 실시에에 따라 소라페닙을 소스 분자 모델로 사용하여 10,000 개의 분자 모델을 학습하고 생성한 후 성공률을 비교한 결과를 나타낸다. 성공률은 표적 분자 조건(Tanimoto 유사도 > 0.4 및 ABCG2 에 대한 친화도 스코어 < 4.7)을 만족하는 신규 분자 모델의 비율로 정의되었다. 분자 생성모델(여기서, COMA)은 높은 성공률(0.174)을 보인 반면 UGMMT 는 낮은 성공률(0.001)을 보였다. UGMMT 가 분자 생성 모델보다 ABCG2 에 대한 결합 친화도를 더 많이 감소시켰지만 UGMMT 가 소라페닙과 유사한 분자를 생성하지못했기 때문에 UGMMT 가 낮은 성공률을 보였다.

[00100] 도 13 은 본 개시의 일 실시예에 따라 분자 생성 모델로부터 육안으로도 소라폐납과 유사한 구조의 분자 모델이 생성된 결과를 나타낸다. 분자생성 모델에 의해 생성된 분자들은 모두 표적 분자 조건(Tanimoto 유사도 > 0.4 및 ABCG2 에 대한 친화도 스코어 < 4.7)을 만족함을 확인했다.

[00101] 도 14A 및 14B 는 본 개시의 일 실시에에 따른 실험례에서 히트 후보가 소라페닙보다 ABCG2 에 대한 결합 에너지가 높은 지를 확인하기 위해 AutoDock Vina 를 사용하여 결합 에너지를 비교한 결과를 나타낸다. 도킹된 포즈는 AutoDock Vina 1.2.3을 사용하여 평가되었고 Chimera 1.16 및 LigPlot Plus 2.2.5를 사용하여 시각화되었다. 리간드(ligand)를 준비하기 위해 먼저 분자 생성 모델에 의해 생성된 10,000 개의 분자 중 19 개의 고유한 분자를 중복 분자 모델 제거를 통해 추출했고, Open Babel 3.1.1을 사용하여 분자의 3 차원 좌표를 생성했다. 그리고 나서, pH 7.4 에서 분자를 양성자화하고 AutoDock 용 Python 라이브러리인 meeko 0.3.0을 사용하여 pdbqt 파일을 만들었다. ABCG2 및 BRAF 수용체를 준비하기 위해 ABCG2 및 BRAF 에 대한 PDB 데이터베이스에서 각각 6VXH 및 1UWH를 포함한 3D 구조 파일을 다운로드하고 ADFR 소프트웨어 1.0을 사용하여 수소를 확인했다. 박스 중심과 크기를 정의하기 위해 Chimera 를 활용하고 수용체 리간드 쌍당 20 개의 포즈를 생성하기 위해 AutoDock Vina를 실행했다. 그리고 나서, 수용체-리간드 쌍당 결합 에너지 스코어가 가장 높은 최상의 포즈를 선택하여 소라페닙과 비교했다.

도 14A 및 14B를 참고하면, 15개의 분자가 소라페닙보다 ABCG2에 대해 더 높은 결합 에너지를 가짐을 확인할 수 있다. 따라서 이러한 분자는 소라페닙의 대안으로 히트 후보 분자가 될 수 있다.

[00102] 도 15 는 본 개시의 일 실시에에 따른 실험례에서 히트 후보가소라페닙만큼 BRAF에 대한 결합 친화력이 강한 지를 확인하기 위해 Chimera 를 사용하여 수용체-리간드 복합체의 3D 구조에 대한 그래픽을 도시한 결과 및 LigPlot Plus 를 사용하여 수용체-리간드 복합체의 2D 구조에 대한 그래픽을 도시한 결과를 나타낸다. 도 15를 참고하면, 히트 후보 분자들이 BRAF에서 소라페닙에 대한 결합 포켓과 잘 맞는다는 것을 확인할 수 있다. 또한 생성된 히트 후보 분자와 소라페닙이 구조 분석 도구와 기본 매개변수를 사용하여 반 테르 발스 반경을 기반으로 공통원자간 접촉을 가짐을 확인했다. 또한, LigPlot Plus에 의해 그려진 2D 플롯을 통해분자가 Glu500(A) 및 Cys531(A)를 포함한 아미노산 잔기와 수소 결합을 갖고 BRAF에서 소라페닙과 상호 작용한다는 것을 확인할 수 있다.

[00103] 합성 접근성 평가

[00104] Scifinder-n 의 역합성 분석을 이용하여 분자 생성 모델에 의해 생성된 분자의 합성 가능성을 평가하였다. 대부분의 분자는 두 단계로 합성될 수 있다. 이는 생성된 분자가 기존 약물 소라페닙과 유사하기 때문에 좋은 합성성을 보장할 수 있었기 때문이며, 분자 생성 모델과 같은 구조적 제약이 있는 분자 생성 모델이 목표지향적 약물 발견을 위한 실제 작업에 효과적인 도구가 될 것임을 시사한다. 즉, in silico 분석 결과는 분자 생성 모델에 의해 생성된 소라페닙 유도체가 약물 내성이 높은 환자에서 소라페닙의 대체 약물 후보가 될 수 있음을 나타낸다.

[00105] 결론

[00106] 구조적 제약이 있는 분자 생성을 위한 Al 기반 생성 모델은 효과적인 약물 발견을 위한 솔루션일 뿐만 아니라 화학자 및 약리학자를 위한 강력하고 설명

가능한 도구가 될 수 있다. 기존의 구조 제약 분자 생성 모델은 화학적 속성 개선, 신규성, 소스 분자와의 높은 유사도를 동시에 만족시키는 분자를 생산하는데 한계가 있다. 본 개시의 분자 생성 모델은 두 가지 훈련 단계를 통해 높은 속성 개선과 높은 구조적 유사도를 모두 달성했다. 또한, 유사도 제약 및 속성 개선에 있어 분자 생성 모델은 DRD2, QED, plogP04 및 plogP06의 4가지 벤치마크 데이터셋에서 다양한 최신 모델을 능가하는 성과를 나타냈다.

[00107] 구현 세부 정보

[00108] 본 개시의 분자 생성 모델은 Python 3.6 과 PyTorch 1.10.1 및 RDKit 2021.03.5 를 비롯한 여러 오픈 소스 도구를 사용하여 구현되었다. SMILES kekulization, SMILES 유효성 검사, Tanimoto 유사도 계산, QED 추정 에는 화학정보 학용 오픈 소스 도구 인 RDKit 이 사용되었다. 오픈 소스 기계 학습 프레임워크인 PyTorch 는 분자 생성 모델의 신경망을 구성하고 훈련하는 데 사용되었다. 모든 실험은 64GB 메모리와 GeForce RTX 3090 이 장착된 Ubuntu 18.04.6 LTS 에서 수행되었다.

[00109] 타니모토(Tanimoto) 유사도

[00110] 범위가 0 에서 1 인 Tanimoto 유사도는 Morgan 지문으로 표시되는 원자 쌍 및 위상 비틀림과 같은 분자 구조를 비교한다. 본 개시의 실험례에서 Morgan 지문은 반경이 2 이고 2048 비트인 RDKit을 사용하여 생성된 이진 벡터이다. 해당지문 벡터 FP(x) = (p1, p2, ..., p2048) 및 FP(y) = (q1, q2, ..., q2048)이 있는 두 개의 SMILES 문자열 x 및 y 에 대해 Tanimoto 유사도 스코어는 수학식 1 에 따라산출되었다.

[00111] 【수학식 1】

[00112]

$$\mathcal{T}(x,y) = \frac{\sum_{i=1}^{2048} p_i q_i}{\sum_{j=1}^{2048} (p_j + q_j - p_j q_j)}.$$

[00113] 결합 친화도 예측

[00114] ABCG2 및 BRAF 에 대한 결합 친화도 스코어를 예측하는 것은 소라페닙 내성에 대한 COMA 적용에 매우 중요하다. 본 개시의 실험례에서 가상 스크리닝을 위한 PyTorch 기반 라이브러리인 DeepPurpose 는 460 만 쌍 이상의 분자에 대한 정확하고 높은 처리량 친화도 예측에 사용되었다. 또한, UGMMT 및 COMA 에 대한 훈련 데이터셋을 생성하고 COMA 에서 강화 학습의 보상을 계산하기 위해 측정된 결합 친화도의 공개 데이터베이스인 BindingDB 에서 사전 훈련된 메시지 전달 및 컨볼루션 신경망으로 예측 모델을 활용했다.

[00115] 벤치마크 데이터셋

[00116] 이 연구에서는 표 1 에 제시된 종래에 제공된 4 개의 벤치마크데이터셋과 소라페닙 내성에 대한 원본 데이터셋을 사용했다.

[00117] 【五 1】

[00118]

		DRD2	QED	pLogP04	pLogP06	Sorafenib
Number of Unique Items	Triplets (Src,Tar,Neg)	688040	1766120	1973800	1495400	4612380
	Pairs (Src,Tar)	34402	88306	98690	74770	230619
	Sre	18490	38723	57856	67718	13840
	Tar	3141	13202	44759	69762	2340
	Neg	21632	51923	99066	132397	16180
Range of Tanimote Similarity	(Src,Tar)	0.40 - 0.83	0.40 - 0.80	0.40 - 1.00	9.60 - 1.00	0.40 - 1.00
	(Src,Neg)	0.00 - 0.30	0.00 - 0.30	0.90 - 0.30	0.00 - 0.49	0.03 - 0.30
	(Tar,Neg)	0.00 - 0.30	0.00 - 0.30	0.00 - 0.30	0.00 - 0.49	0.03 - 0.30
Range of Property	Sre	0.00 - 0.05	0.70 - 0.80	-62.52 - 1.66	-32.33 - 3.89	4.90 - 8.37
	Tar	0.50 - 1.00	0.90 - 0.95	-42.76 - 4.17	-30.63 - 5.48	3.39 - 4.70
	Difference (Tar - Src)	0.45 – 1.00	0.10 - 0.25	1.00 - 64.36	1.00 – 23.79	N/A

[00119] DRD2 데이터셋에는 ZINC 데이터베이스에서 파생된 DRD2 활동

스코어와 함께 34,000 여개의 분자 쌍(소스 및 타켓)이 포함되어 있다. DRD2 활동 스코어의 범위는 0 에서 1 까지이며 종래의 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine) 회귀 모델을 사용하여 평가되었다. DRD2 테이터셋의 각 쌍에 대해 SMILES 문자열 쌍은 Tanimoto 유사도가 0.4 이상이고 소스 및 타켓 SMILES 문자열의 DRD2 스코어가 각각 0.05 미만 및 0.5 보다 큰 속성 제약 조건을 충족했다. QED 테이터셋에는 QED 스코어가 있는 ZINC 테이터베이스에서 파생된 88,000 여개의 분자 쌍이 포함되어 있다. QED 스코어의 범위는 0 에서 1 까지이며 RDKit을 사용하여 계산되었다. QED 테이터셋의 각 쌍에 대해 두 SMILES 문자열 간의 Tanimoto 유사도는 0.4 이상이었고 소스 및 타켓의 QED 스코어는 각각 [0.7, 0.8] 및 [0.9, 1.0] 범위에 있었다. 페널티 logP04 및 페널티 logP06 테이터셋에는 각각 페널티 logP 스코어와 함께 ZINC 테이터베이스에서 파생된 98,000 여개 및 74,000 여개의 분자 쌍이 포함되어 있다. 페널티 logP 스코어 범위는 -63.0 에서 5.5 이다. 페널티가 적용된 logP04 테이터셋의 각 쌍에 대해 두 SMILES 문자열 간의 Tanimoto 유사도는 0.4 이상이었다. 페널티가 부여된 logP06 의 경우 유사도 임계값이 0.6 으로 설정되었다.

[00120] COMA 응용 사례를 소개하기 위해 소라페닙 유사 분자 생성을 위한 데이터셋을 구성했다. ABCG2 의 활성이 간세포 암종에서 소라페닙 내성과 관련된다는 관찰에 기초하여, 이 적용은 ABCG2 에 대해 더 낮은 결합 친화도를 갖는 소라페닙 유사 분자를 생성하는 동시에 표적 키나아제 BRAF에 대한 친화도 수준을 보존하는 것을 목표로 했다. 이 데이터셋 에는 ChEMBL 데이터베이스에서 파생된 23 만여개의 분자 쌍이 ABCG2 및 BRAF 에 대한 결합 친화도 스코어와 함께 포함되어 있다. DeepPurpose를 사용하여 평가한 결합 친화도 스코어는 pKd 였다. ABCG2 데이터셋의 각 쌍에 대해 두 분자 간의 Tanimoto 유사도는 0.4 이상이었고 소스와 타겟의 ABCG2 친화도 값은 각각 [4.9, 8.4] 및 [3.3, 4.7] 범위였다. BRAF 의

경우 소스와 대상 모두 결합 친화도가 6.0 보다 컸다.

[00121] 도 16 은 본 개시의 일 실시에에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법(1600)의 흐름도이다. 방법(1600)은 컴퓨팅 장치의 적어도 하나의 프로세서(예: 프로세서(414))에 의해 수행될 수 있다. 한편 도시된 바와 같이, 방법(1600)은 소스분자 모델, 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 초과인 타겟 분자 모델, 소스 분자 모델 또는 타겟 분자 모델 중 하나 이상의 모델과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 이하인 네거티브 분자 모델을 포함하는 학습 데이터셋을 획득하는 단계(\$1610)로 개시될 수 있다.

[00122] 프로세서는 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델과 타켓 분자 모델 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성 모델을 학습시킬 수 있다(S1620). 예를 들어, 프로세서는 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델과 타켓 분자 모델 사이의 거리가 가까워지도록 분자 생성 모델을 학습시킬 수 있다.

[00123] 프로세서는 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 타켓 분자모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 중 적어도 하나의 거리를 조정하도록 분자생성 모델을 학습시킬 수 있다(S1630). 예를 들어, 프로세서는 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 소스 분자 모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 타켓 분자 모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 타켓 분자 모델과 네거티브 분자 모델 사이의 거리 중 적어도 하나의 거리가 멀어지도록 분자 생성 모델을 학습시킬 수 있다.

[00124] 추가적으로, 프로세서는 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 소스분자 모델로부터 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과인 분자모델이 출력되도록, 분자 생성 모델을 학습시킬 수도 있다. 예를 들어, 프로세서는 분자 생성 모델에 소스 분자 모델을 입력하여 출력 분자 모델을 획득하는 단계 및

출력 분자 모델과 소스 분자 모델을 비교한 결과 출력 분자 모델과 소스 분자 모델과 사이의 구조적 유사도가 제 2 임계치를 초과하는지 여부를 기초로, 출력 분자 모델과 연관된 포지티브 가중치 또는 네거티브 가중치를 산출하여 분자 생성 모델에 부여할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서는 출력 분자 모델과 소스 분자 모델을 비교한 결과 출력 분자 모델과 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어가 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어가 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어를 초과하는지 여부 및 출력 분자 모델의 화학적 속성 스코어가 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어를 초과하는지 여부를 기초로, 출력 분자 모델과 연관된 포지티브 가중치 또는 네거티브 가중치를 산출하여 분자 생성 모델에 부여할 수도 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서는 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 소스 분자 모델로부터, 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과이고, 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어보다 큰 화학적 속성 스코어를 갖는 분자 모델이 출력되도록, 분자 생성 모델을 학습시킬 수 있다.

[00125] 한편, 분자 생성 모델은 타겟 분자 모델의 화학적 속성 스코어가 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어를 초과하도록 구성될 수 있다.

[00126] 본 개시의 다양한 수정예들이 통상의 기술자들에게 쉽게 자명할 것이고, 본원에 정의된 일반적인 원리들은 본 개시의 취지 또는 범위를 벗어나지 않으면서 다양한 변형예들에 적용될 수도 있다. 따라서, 본 개시는 본원에 설명된 예들에 제한되도록 의도된 것이 아니고, 본원에 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위가 부여되도록 의도된다.

[00127] 비록 예시적인 구현예들이 하나 이상의 독립형 컴퓨터 시스템의 맥락에서 현재 개시된 주제의 양태들을 활용하는 것을 언급할 수도 있으나, 본 주제는 그렇게 제한되지 않고, 오히려 네트워크나 분산 컴퓨팅 환경과 같은 임의의 컴퓨팅 환경과 연계하여 구현될 수도 있다. 또 나아가, 현재 개시된 주제의 양상들은 복수의 프로세싱 칩들이나 디바이스들에서 또는 그들에 걸쳐 구현될 수도 있고, 스토리지는

복수의 디바이스들에 걸쳐 유사하게 영향을 받게 될 수도 있다. 이러한 디바이스들은 PC 들, 네트워크 서버들, 및 핸드헬드 디바이스들을 포함할 수도 있다.

[00128] 본 명세서에서는 본 개시가 일부 실시예들과 관련하여 설명되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자가 이해할 수 있는 본 개시의 범위를 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형 및 변경이 이루어질 수 있다는 점을 알아야 할 것이다. 또한, 그러한 변형 및 변경은 본 명세서에서 첨부된 특허청구의 범위 내에속하는 것으로 생각되어야 한다.

WHAT IS CLAIMED IS:

1. 소스 분자 모델, 상기 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 초과인 타겟 분자 모델, 상기 소스 분자 모델 또는 상기 타겟 분자 모델 중 하나이상의 모델과의 구조적 유사도가 상기 제 1 임계치 이하인 네거티브 분자 모델을 포함하는 학습 데이터셋을 획득하는 단계;

상기 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델과 상기 타겟 분자 모델 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성 모델을 학습시키는 단계; 및

상기 학습 데이터셋 및 상기 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델과 상기 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 상기 타겟 분자 모델과 상기 네거티브 분자 모델 사이의 거리 중 적어도 하나의 거리를 조정하도록 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 단계

를 포함하는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법.

2. 제 1 항에 있어서,

상기 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델과 상기 타겟 분자 모델 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성 모델을 학습시키는 단계는,

상기 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델과 상기 타겟 분자 모델 사이의 거리가 가까워지도록 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 단계

를 포함하는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법.

3. 제 1 항에 있어서,

상기 학습 데이터셋 및 상기 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델과 상기 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 상기 타겟 분자 모델과 상기 네거티브 분자 모델 사이의 거리 중 적어도 하나의 거리를 조정하도록 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 단계는,

상기 학습 데이터셋 및 상기 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델과 상기 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 상기 타겟 분자 모델과 상기 네거티브 분자 모델 사이의 거리 중 적어도 하나의 거리가 멀어지도록 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 단계

를 포함하는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법.

4. 제 1 항에 있어서,

상기 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델로부터 상기 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과인 분자 모델이 출력되도록, 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 단계

를 더 포함하는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법.

5. 제 4 항에 있어서,

상기 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델로부터 상기 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과인 분자 모델이 출력되도록, 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 단계는,

상기 분자 생성 모델에 상기 소스 분자 모델을 입력하여 출력 분자 모델을 획득하는 단계: 및 상기 출력 분자 모델과 상기 소스 분자 모델을 비교한 결과 상기 출력 분자 모델과 상기 소스 분자 모델 사이의 구조적 유사도가 상기 제 2 임계치를 초과하는지 여부를 기초로, 상기 출력 분자 모델과 연관된 포지티브 가중치 또는 네거티브 가중치를 산출하여 상기 분자 생성 모델에 부여하는 단계

를 포함하는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법.

6. 제 5 항에 있어서,

상기 출력 분자 모델과 상기 소스 분자 모델을 비교한 결과 상기 출력 분자 모델과 상기 소스 분자 모델 사이의 구조적 유사도가 상기 제 2 임계치를 초과하는지 여부를 기초로, 상기 출력 분자 모델과 연관된 포지티브 가중치 또는 네거티브 가중치를 산출하여 상기 분자 생성 모델에 부여하는 단계는.

상기 출력 분자 모델과 상기 소스 분자 모델을 비교한 결과 상기 출력 분자 모델과 상기 소스 분자 모델 사이의 구조적 유사도가 상기 제 2 임계치를 초과하는지 여부 및 상기 출력 분자 모델의 화학적 속성 스코어가 상기 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어를 초과하는지 여부를 기초로, 상기 출력 분자 모델과 연관된 포지티브 가중치 또는 네거티브 가중치를 산출하여 상기 분자 생성 모델에 부여하는 단계

를 포함하는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법.

7. 제 4 항에 있어서,

상기 학습 데이터셋 및 보상 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델로부터 상기 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 2 임계치 초과인 분자 모델이 출력되도록, 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 단계는, 상기 학습 데이터셋 및 상기 보상 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델로부터, 상기 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 상기 제 2 임계치 초과이고, 상기 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어보다 큰 화학적 속성 스코어를 갖는 분자 모델이 출력되도록, 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 단계

를 포함하는, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법.

8. 제 1 항에 있어서,

상기 타겟 분자 모델의 화학적 속성 스코어는 상기 소스 분자 모델의 화학적 속성 스코어보다 큰, 적어도 하나의 프로세서에 의해 수행되는 분자 생성 모델을 위한 학습 방법.

- 9. 제 1 항에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.
 - 10. 분자 생성 모델과 연관된 데이터를 저장하는 메모리; 및

상기 메모리와 연결되어 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 적어도 하나의 프로세서

를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는

소스 분자 모델, 상기 소스 분자 모델과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 초과인 타켓 분자 모델, 상기 소스 분자 모델 또는 상기 타켓 분자 모델 중 하나 이상의 모델과의 구조적 유사도가 상기 제 1 임계치 이하인 네거티브 분자 모델을 포함하는 학습 데이터셋을 획득하는 것, 상기 학습 데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델과 상기 타겟 분자 모델 사이의 거리를 조정하도록 분자 생성 모델을 학습시키는 것과

상기 학습 데이터셋 및 상기 제 1 손실 함수와 상이한 제 2 손실 함수를 기초로, 상기 소스 분자 모델과 상기 네거티브 분자 모델 사이의 거리 및 상기 타켓 분자 모델과 상기 네거티브 분자 모델 사이의 거리 중 적어도 하나의 거리를 조정하도록 상기 분자 생성 모델을 학습시키는 것을 실행하도록 구성된 명령어들을 포함하는, 분자 생성 모델을 위한 학습 장치.

- 11. 제 2 항에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.
- 12. 제 3 항에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.
- 13. 제 4 항에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.
- 14. 제 5 항에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.
- 15. 제 6 항에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.

- 16. 제 7 항에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.
- 17. 제 8 항에 따른 분자 생성 모델을 위한 학습 방법을 실행시키도록 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램.

ABSTRACT

본 개시의 일 실시에에 따르면, 분자 생성 모델을 위한 학습 방법은 소스 분자모델, 소스 분자모델과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 초과인 타켓 분자모델, 소스분자모델 또는 타켓 분자모델 중 하나 이상의 모델과의 구조적 유사도가 제 1 임계치 이하인 네거티브 분자모델을 포함하는 학습 데이터셋을 획득하는 단계, 학습데이터셋 및 제 1 손실 함수를 기초로, 소스 분자모델과 타켓 분자모델 사이의거리를 조정하도록 분자 생성모델을 학습시키는 단계 및 학습 데이터셋 및 제 1 손실함수와 상이한 제 2 손실함수를 기초로, 소스 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의거리 및 타켓 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의거리 및 타켓 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의거리 및 타켓 분자모델과 네거티브 분자모델 사이의거리중 적어도하나의거리를 조정하도록 분자생성모델을 학습시키는 단계를 포함할수 있다.